特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

代理人

特許業務法人原謙三国際特許事務所

様

あて名

〒530-0041

日本国大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル

REC'D 0 1 DEC 2005 PCT WIPO

PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]

発送日

(日.月.年)

29. 11. 2005

出願人又は代理人

の咨類記号

05R00602

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

国際出願日

PCT/JP2005/015315 (日.月.年) 24.08.2005

優先日

(日.月.年) 31.08.2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl. G02F1/139 (2006.01), G02F1/1334 (2006.01), G02F1/1337 (2006.01), C09K19/02 (2006.01)

出願人(氏名又は名称)

シャープ株式会社

- 1. この見解器は次の内容を含む。
 - ▼ 第1欄 見解の基礎
 - 第Ⅱ欄 優先権
 - 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
 - 第IV欄 発明の単一性の欠如
 - ▼ 第V欄 PCT規則 43 の 2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 それを裏付けるための文献及び説明
 - 第VI欄 ある種の引用文献
 - 第VII欄 国際出願の不備
 - 第四欄 国際出願に対する意見
- 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 際予備審査機関がPCT規則 66.1 の 2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみな さない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解啓は国際予備審査機関の最初の見解魯とみなされる。

この見解告が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か ら3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

14. 11. 2005

名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目 4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

右田 昌士

電話番号 03-3581-1101 内線 3255

9513

2 L

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2005年4月)

第 I 欄 見解の基礎 1. 言語に関し、この見解費は以下のものに基づき作成した。 田願時の言語による国際出願 田願時の言語から国際調査のための言語である					
 ☑ 出願時の言語による国際出願 Ⅲ 開時の言語から国際調査のための言語である (PCT規則12.3(a)及び23.1(b)) 2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 					
次 にあって元府省で F成した。					
a. タイプ 配列表					
■ 配列表に関連するテーブル					
b. フォーマット					
一 電子形式					
c. 提出時期 「 出願時の国際出願に含まれていたもの					
□ この国際出願と共に電子形式により提出されたもの					
出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出されたもの					
3. 「 さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提 た配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提 あった。					
4. 補足意見:					
·					

2. 文献及び説明

文献1:JP 7-234399 A (大日本インキ化学工業株式会社)

1995.09.05, 第30-51段落(ファミリーなし)

文献2:JP 8-122792 A (インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・

コーポレーション) 1996.05.17, 文献全体

& US 5764326 A1 & EP 708354 A1

文献3:JP 2-209872 A (チッソ株式会社) 1990.08.21,

文献全体 & EP 382546 A2

請求の範囲1-4, 6-16, 23に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1に記載されているので、新規性、進歩性を有さない。

請求の範囲17-22,24-31に係る発明は、文献1と国際調査報告で引用された文献2とにより、進歩性を有さない。文献2に記載された、ラビング配向と光照射配向とを併用する技術を、文献1において適用することは、当業者が容易に想到し得ることである。

請求の範囲5に係る発明は、国際調査報告に引用された何れの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

MODEL PRE US APR 2006

15/574503

特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

代理人

特許業務法人原聯三国際特許事務所

様

REC'D 0 1 DEC 2005

PCT 前際調査機関の

国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2)

【PCT規則 43 の 2.1】

あて名

〒530-0041

日本国大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル

発送日

(日.月.年)

29. 11. 2005

出願人又は代理人

の咨類記号

05R00602

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/JP2005/015315

国際出願日

(日.月.年) 24.08.2005

優先日

(日.月.年) 31.08.2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl. G02F1/139 (2006.01), G02F1/1334 (2006.01), G02F1/1337 (2006.01), C09K19/02 (2006.01)

出願人(氏名又は名称)

シャープ株式会社

- 1. この見解醬は次の内容を含む。
 - 区 第 I 欄 見解の基礎
 - 第Ⅱ欄 優先権
 - 「第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
 - 第IV欄 発明の単一性の欠如
 - ▼ 第V欄 PCT規則 43 の 2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、
 - それを裏付けるための文献及び説明
 - 第VI欄 ある種の引用文献
 - 第VI欄 国際出願の不備
 - [第四欄 国際出願に対する意見
- 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則 66.1 の 2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解害を作成した日

14. 11. 2005

名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

右田 昌士

電話番号 03-3581-1101 内線 3255

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2005年4月)

2 L

9513

第 I 欄 見解の基礎					
1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。 出願時の言語による国際出願					
 この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解書を作成した。 					
a. タイプ 配列表					
	<u></u>	配列表に関連するテーブル			
b. フォーマット	. Г	紙形式			
	Γ.	電子形式			
c. 提出時期	r.	出願時の国際出願に含まれていたもの			
	С	この国際出願と共に電子形式により提出されたもの			
	E.	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出されたもの			
3. 厂 さらに、配 た配列が出 あった。	3. 「 さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述番の提出があった。				
4. 補足意見:					

 第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則 43 の 2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付る文献及び説明

 1. 見解

 新規性 (N)
 請求の範囲 1-4,6-16,23
 有無

 進歩性 (IS)
 請求の範囲 1-4,6-31
 有無

 産業上の利用可能性 (IA)
 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 1-31
 有無

 無無
 無無

2. 文献及び説明

文献1: JP 7-234399 A (大日本インキ化学工業株式会社) 1995.09.05, 第30-51段落(ファミリーなし)

文献2:JP 8-122792 A (インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・

コーポレーション) 1996.05.17, 文献全体

& US 5764326 A1 & EP 708354 A1

文献3:JP 2-209872 A (チッソ株式会社) 1990.08.21,

文献全体 & EP 382546 A2

請求の範囲1-4, 6-16, 23に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1に記載されているので、新規性、進歩性を有さない。

請求の範囲17-22,24-31に係る発明は、文献1と国際調査報告で引用された文献2とにより、進歩性を有さない。文献2に記載された、ラビング配向と光照射配向とを併用する技術を、文献1において適用することは、当業者が容易に想到し得ることである。

請求の範囲5に係る発明は、国際調査報告に引用された何れの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 05R00602	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below	
International application No. PCT/JP2005/015315	International filing date (day/month/year) 24 August 2005 (24.08.2005)	Priority date (day/month/year) 31 August 2004 (31.08.2004)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant SHARP KABUSHIKI KAISHA			

1.	 This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis. I(a). 				
2.	This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.				
	In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.				
3.	This report contains indications r	elating to the following items	:		
	Box No. I	Basis of the report			
	Box No. II	Priority			
	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability			
	Box No. IV	Lack of unity of invention			
	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
	Box No. VI	Certain documents cited			
	Box No. VII	Certain defects in the international application			
	Box No. VIII	Certain observations on the international application			
4.	4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis.2).				
	Date of issuance of this report 28 February 2007 (28.02.2007)				
	The International Burea 34, chemin des Colo 1211 Geneva 20, Sw	ombettes	Authorized officer Yoshiko Kuwahara		
Facsimile No. +41 22 338 82 70 e-mail: pt07.pct@wipo.int			e-mail: pt07.pct@wipo.int		

Form PCT/IB/373 (January 2004)

PATENT COOPERATION TREATY

TRANSLATION From the INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY To: WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (PCT Rule 43bis.1) Date of mailing (day/month/year) Applicant's or agent's file reference FOR FURTHER ACTION 05R00602 See paragraph 2 below International application No. International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 24.08.2005 31.08.2004 PCT/JP2005/015315 International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC Applicant SHARP KABUSHIKI KAISHA This opinion contains indications relating to the following items: Box No. I Basis of the opinion Box No. II Priority Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability Box No. IV Lack of unity of invention Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial Box No. V applicability; citations and explanations supporting such statement Box No. VI Certain documents cited Box No. VII Certain defects in the international application Box No. VIII Certain observations on the international application **FURTHER ACTION** If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered. If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later. For further options, see Form PCT/ISA/220. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220. Name and mailing address of the ISA/JP Authorized officer

Telephone No.

Facsimile No.

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.
PCT/JP2005/015315

Box	No. I	Basis of this opinion
1.		regard to the language, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in which it was unless otherwise indicated under this item.
		This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under
	-	Rule 12.3 and 23.1(b)).
2.		regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed nation, this opinion has been established on the basis of:
	a.	type of material
		a sequence listing
		table(s) related to the sequence listing
	b.	format of material
		in written format
		in computer readable form
	c.	time of filing/furnishing
		contained in the international application as filed.
		filed together with the international application in computer readable form.
		furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.
3.		In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
4.	Add	itional comments:
ı		

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.
PCT/JP2005/015315

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	5, 17-22, 24-31	YES
		Claims	1-4, 6-16, 23	NO.
	Inventive step (IS)	Claims	5	YES
		Claims	1-4, 6-31	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-31	YES
		Claims		NO NO
l				

2. Citations and explanations:

Document 1: JP 7-234399 A (Dainippon Ink and Chemicals, Inc.), 05 September 1995, Par. Nos. (0030) to (0051 (Family: none)

Document 2: JP 8-122792 A (International Business Machines Corp.), 17 May 1996, Full text & US 5764326 A1 & EP 708354 A1

Document 3: JP 2-209872 A (Chisso Corp.), 21 August 1990, Full text & EP 382546 A2

The inventions of claims 1-4, 6-16, and 23 are described in document 1 cited in the ISR; therefore, they do not appear to possess novelty or to involve an inventive step.

The inventions of claims 17-22 and 24-31 do not appear to involve an inventive step over document 1 and document 2 cited in the ISR. Applying the technology for the combined use of rubbing orientation and light irradiation orientation described in document 2 to document 1 would be easily conceived of by a party skilled in the art.

None of the documents cited in the ISR describes the invention of claim 5, nor would it be obvious to a party skilled in the art.

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/015315

International filing date:

24 August 2005 (24.08.2005)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2004-253609

Filing date:

31 August 2004 (31.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 22 September 2005 (22.09.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



10/574505

PCT/JP 2005/015315 26. 8. 2005

日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2004年 8月31日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-253609

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is JP2004-253609

出 願 人

シャープ株式会社

Applicant(s):

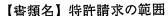
2005年 7月12日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 小 n



```
【書類名】
             特許願
【整理番号】
             04J03506
             平成16年 8月31日
【提出日】
              特許庁長官 殿
【あて先】
              G02F 1/061 501
【国際特許分類】
              G02F 1/061 505
              G02F 1/07
                      500
              G02F 1/13
【発明者】
             大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
  【住所又は居所】
              井上 威一郎
  【氏名】
【発明者】
              大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
  【住所又は居所】
  【氏名】
              芝原 靖司
【発明者】
              大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
  【住所又は居所】
  【氏名】
              宮地 弘一
【発明者】
              大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
  【住所又は居所】
  【氏名】
              石原 將市
【特許出願人】
  【識別番号】
              000005049
              シャープ株式会社
   【氏名又は名称】
【代理人】
              100080034
   【識別番号】
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              原 謙三
   【電話番号】
              06-6351-4384
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100113701
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              木島 隆一
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100116241
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              金子 一郎
【手数料の表示】
   【予納台帳番号】
              003229
              16,000円
   【納付金額】
【提出物件の目録】
              特許請求の範囲 1
   【物件名】
              明細書 1
   【物件名】
   【物件名】
              図面 1
   【物件名】
              要約書 1
   【包括委任状番号】
               0316194
```

 $\vec{\beta}$



【請求項1】

対向する一対の基板と、上記一対の基板に挟持された誘電性物質層と、上記誘電性物質 層に電界を印加するための電界印加手段とを備えた表示素子であって、

上記電界印加手段は、上記一対の基板の基板面法線方向に電界を発生させ、

上記誘電性物質層は、ネマティック液晶相を示す液晶性媒質を含み、かつ、電界無印加 時に光学的等方性を示し、電界の印加により光学的異方性を発現すると共に、

上記ネマティック液晶相を示す液晶性媒質のネマティック相状態における、550nmでの屈折率異方性を Δn とし、1kHzでの誘電率異方性の絶対値を $|\Delta \epsilon|$ とすると、

【請求項2】

【請求項3】

上記 Δ $n imes | \Delta$ ϵ |が4. 0以上であることを特徴とする請求項1記載の表示素子。

【請求項4】

上記 Δ n が 0 . 2 以上であり、かつ、上記 Δ ϵ δ 0 以上であることを特徴とする請求項 3 記載の表示素子。

【請求項5】

上記Δεが負であることを特徴とする請求項1記載の表示素子。

【請求項6】

上記一対の基板間に、上記電界の印加による光学的異方性の発現を促進するための配向補助材が設けられていることを特徴とする請求項1~5の何れか1項に記載の表示素子。

【請求項7】

上記配向補助材は、上記誘電性物質層内に形成されていることを特徴とする請求項6記載の表示素子。

【請求項8】

上記配向補助材は、構造的異方性を有することを特徴とする請求項7記載の表示素子。

【請求項9】

上記配向補助材は、上記誘電性物質層中の液晶性媒質が液晶相を呈している状態で形成されたものであることを特徴とする請求項7記載の表示素子。

【請求項10】

上記配向補助材は、重合性化合物からなることを特徴とする請求項7記載の表示素子。

上記配向補助材は、高分子化合物からなることを特徴とする請求項7記載の表示素子。 【請求項12】

上記配向補助材は、鎖状高分子化合物、網目状高分子化合物、および環状高分子化合物 からなる群より選ばれる少なくとも一種の高分子化合物からなることを特徴とする請求項 11記載の表示素子。

【請求項13】

上記配向補助材は、水素結合体からなることを特徴とする請求項 7 記載の表示素子。

【請求項14】

上記配向補助材は、多孔質材料からなることを特徴とする請求項7記載の表示素子。

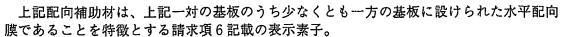
【請求項15】

上記配向補助材は、上記誘電性物質層中の液晶性媒質を小領域に分割することを特徴と する請求項7記載の表示素子。

【請求項16】

上記小領域の大きさが可視光波長以下であることを特徴とする請求項15記載の表示素子。

【請求項17】



【請求項18】

上記水平配向膜にはラビング処理または光照射処理が施されていることを特徴とする請求項17に記載の表示素子。

【請求項19】

上記水平配向膜は、上記一対の基板の各々に設けられていると共に、上記ラビング処理 または光照射処理における、ラビング方向または光照射方向が、互いに平行または反平行 となるように配されていることを特徴とする請求項18記載の表示素子。

【請求項20】

上記誘電性物質層の厚みを d (μm) 、入射光の波長を λ (n m) とすると、 λ / 4 \leq Δ $n \times d \leq 3$ λ / 4 を満足することを特徴とする請求項 1 9 記載の表示素子。

【請求項21】

上記水平配向膜は、上記一対の基板の各々に設けられていると共に、上記ラビング処理 または光照射処理における、ラビング方向または光照射方向が、互いに直交するように配 されていることを特徴とする請求項18記載の表示素子。

【請求項22】

上記誘電性物質層の厚みをd (μ m) とすると、350 (n m) $\leq \Delta n \times d \leq 650$ (n m) を満足することを特徴とする請求項21記載の表示素子。

【請求項23】

上記誘電性物質層に、電界の2次に比例して屈折率が変化する媒質が封入されていることを特徴とする請求項1記載の表示素子。

【請求項24】

上記誘電性物質層に、有極性分子を含有する媒質が封入されていることを特徴とする請求項1記載の表示素子。

【請求項25】

上記誘電性物質層は、一方向の掌性のみの捩れ構造をなすことを特徴とする請求項1記 載の表示素子。

【請求項26】

上記誘電性物質層に、カイラル性を示す媒質が封入されていることを特徴とする請求項 1記載の表示素子。

【請求項27】

請求項1~26の何れか1項に記載の表示素子を備えていることを特徴とする表示装置

【書類名】明細書

【発明の名称】表示素子および表示装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、表示素子および表示装置に関するものであり、特に、低電圧、広温度範囲で 駆動可能であり、かつ、広視野角性と高速応答性とを併せ持つ表示素子および表示装置に 関するものである。

【背景技術】

[0002]

液晶表示素子は、各種表示素子のなかでも薄型で軽量かつ消費電力が小さいといった利点を有している。このため、近年、液晶表示素子は、ワープロ、パーソナルコンピュータ等のOA(Office Automation)機器、ビデオカメラ、デジタルカメラ、携帯電話等の情報端末等に備えられる表示装置に広く用いられている。特に、ネマティック液晶を用いた液晶表示素子は、時計や電卓等の数値セグメント型表示素子から始まり、近年では、省スペースかつ低消費電力という長所を活かして、ノートブックPC(personal computer)、デスクトップモニタ用ディスプレイとして広く普及している。

[0003]

また、近年では、CRT (Cathode Ray Tube)で独占されていたテレビ (TV) の市場においても、FPD (Flat Panel Display)の代表格としてLCD (Liquid Crystal Display) -TVは確固たる地位を築きつつある。

[0004]

液晶表示素子の表示方式としては、従来、例えば、ネマティック液晶相の液晶表示モード(ネマティック液晶モード)である、ツイステッドネマティック(TN)モードや、位相差板で光学的に補償したTNモード、インプレーンスイッチング(IPS)モード、バーティカルアラインメント(VA)モード、光学補償ベンド(OCB)モード等が知られており、これら表示方式を用いた液晶表示装置の一部は既に商品化され、市場に出ている

[0005]

しかしながら、上記したネマティック液晶モードは、何れも、バルクの液晶相における液晶分子の配向方向が変化することによって得られる、光学異方性を示す方向の変化を用いた表示方式となっている。つまり、これら表示方式では、液晶分子が一定方向に整列した状態にあり、液晶分子に対する角度によって見え方が異なるため、見る角度、見る方位によって画質は全く同一とはならない。

[0006]

また、これら表示方式は、何れも、電界印加による液晶分子の回転を利用するものであり、液晶分子が整列したまま揃って回転するため、応答に時間を要する。従って、バルクの液晶相が応答するにはどうしても数十~数百ミリ秒程度の時間を要してしまい、数ミリ秒以下への更なる高速応答化は困難である。

[0007]

このため、これら液晶表示素子並びにこれら液晶表示素子を用いた液晶表示装置では、 応答速度(応答特性)や視野角特性をさらに向上させることが望まれている。特に、LC D-TVをさらに普及させるためには、動画の表示に適した高速動画応答性能と、見る角 度によって画像や画質が変化しない広視野角性能とを実現することが望まれている。

[0008]

ところが、ネマティック液晶モードにおいては基板界面の配向規制力を、液晶分子自体が有する自己配向性によってセル内部のバルク全体に伝播させ、バルク全体の液晶分子を配向させるようになっている。つまり、ネマティック液晶モードでは、液晶分子自体が有する自己配向性が伝播することによる長距離秩序(long-range-order)を用いて表示を行っている。

[0009]

しかしながら、液晶分子自体が有する自己配向性の伝播速度を向上させることは、本質的に限界がある。このため、ネマティック液晶表示モードを用いている限り、LCD-TVにおいて必須となる、高速応答性および広視野角性の実現は困難である。

[0010]

また、ネマティック液晶相の液晶表示モードの他に、ネマティック液晶相より秩序度が高いスメクティック液晶相において強誘電性が発現した強誘電性液晶(FLC)モード、もしくは反強誘電性液晶(AFLC)モードがある。これらの液晶表示モード(スメクティック液晶モード)は、本質的にマイクロ秒程度の非常に高速な応答特性を示す。しかしながら、耐衝撃性、温度特性等の課題が解決されておらず、実用化には至っていない。

[0011]

また、その他の液晶表示モードとしては、散乱状態と透明状態とをスイッチングさせる 高分子分散型液晶(PDLC)モードがある。このPDLCモードは、偏光板が不要であ り、高輝度表示が可能であるが、散乱状態と透明状態とのコントラスト差が低く、また、 駆動電圧が高い等の課題があり、実用化されていない。

[0012]

一方、電界印加によるバルクにおける液晶分子の回転を利用するこれらの表示モードに対して、2次の電気光学効果を利用した電子分極による表示方式が提案されている。

[0013]

電気光学効果とは、物質の屈折率が外部電界によって変化する現象である。電気光学効果には、電界の1次に比例する効果と2次に比例する効果とがあり、それぞれポッケルス効果、カー効果と呼ばれている。特に、2次の電気光学効果であるカー効果は、高速の光シャッターへの応用が早くから進められており、特殊な計測機器において実用化されている。

[0014]

カー効果は、1875年にJ. Kerr (カー) によって発見されたものであり、これまでに、カー効果を示す材料としては、ニトロベンゼンや二硫化炭素等の有機液体が知られている。これら材料は、例えば、前記した光シャッター、光変調素子、光偏光素子、あるいは、電力ケーブル等の高電界強度測定等に利用されている。

[0015]

その後、液晶材料が大きなカー定数を有することが示され、光変調素子、光偏向素子、 さらには光集積回路応用に向けての基礎検討が行われ、前記ニトロベンゼンの200倍を 越えるカー定数を示す液晶化合物も報告されている。

[0016]

このような状況において、カー効果の表示装置への応用が検討され始めている。カー効果は、電界の二次に比例するため、電界の一次に比例するポッケルス効果と比較して、相対的に低電圧駆動を見込むことができる上、本質的に、数マイクロ秒~数ミリ秒の応答特性を示すため、高速応答表示装置への応用が期待される。

[0017]

ところで、カー効果を表示素子へ応用展開するにあたっての、実用上の大きな問題の一つは、従来の液晶表示素子と比較して駆動電圧が大きいことである。この問題に対して例えば特許文献1では、ネガ型液晶性を有する分子を配向させる表示素子において、基板表面にあらかじめ配向処理を施しておき、カー効果が発現しやすいような状態を作り出す手法が提案されている。

[0018]

また、カー効果を表示素子に応用するにあたってのもう一つの大きな問題は従来の液晶表示素子と比較して温度範囲が狭いことである。この問題に対しては例えば特許文献2に、誘電率異方性が正の液晶材料(ポジ型)を用いて、この液晶材料を小領域に分割することでカー効果の温度依存性を解決するための技術が開示されている。

【特許文献1】特開2001-249363号公報(公開日2001年9月14日) 【特許文献2】特開平11-183937号公報(公開日1999年7月9日) 【非特許文献 1】Norihiro Mizoshita, Kenji Hanabusa, Takashi Kato, 「Fast and High-Contrast Electro-optical Switching of Liquid-Crystalline Physical Gels: Formation of Oriented Microphase-Separated Structures」, Advanced Functional Materials, APRIL 2003, Vol.13, No.4, p.313-317

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0019]

上記特許文献1には、基板上に配向膜を製膜してラビング等の配向処理を施すことで等 方相中のカー定数を実効的に高くすることができ、結果として低電圧化が実現できること が記載されている。

[0020]

しかしながら、上記特許文献 1 には、使用している液晶材料の屈折率異方性(Δ n:屈 折率変化)および誘電率異方性(Δ ϵ)については言及されておらず、上記液晶材料に上記屈折率異方性(Δ n)および誘電率異方性(Δ n)の絶対値が充分大きい材料を使用することは、全く記載されていない。

[0021]

このため、上記特許文献 1 に記載の方法によれば、上記配向膜に配向処理が施されたとしても、基板界面近傍の分子しか配向させることができず、カー効果が発現し易くなる範囲は、基板界面近傍の領域に限られる。従って、特許文献 1 の技術では、駆動電圧を僅かしか低減することはできず、低電圧化の効果は、実使用上、決して充分ではない。また、特許文献 1 の技術では、表示が可能となる温度範囲もピンポイントであって、表示装置として実用化するに至るレベルではない。

[0022]

上記の問題は、特許文献1の技術では、液晶層を等方相(アイソトロピック相)において 駆動させていることに起因している。

[0023]

つまり、従来のネマティック液晶モードを用いた液晶ディスプレイは、液晶相をネマティック相において駆動させている。ネマティック相においては、上記したように、基板界面に予め配向処理を施した配向膜がきっかけとなって、基板界面上の液晶分子の配向方向(極角、方位角)が規定され、それがセル内部方向に向かって液晶分子自体が有する自己配向能力に伴って伝播し、バルクの液晶層全体が一様に配向した状態でスイッチングされる

[0024]

これに対し、特許文献1に開示されている技術は、ネマティック相の上の相、つまり、 温度上昇させたときにネマティック相の次に呈する相である等方相(アイソトロピック相) において電界を印加し、電界強度の2次に比例する屈折率変化(カー効果)を発現させるも のである。

[0025]

液晶材料は、ネマティック相から温度を上げていくと、ある臨界温度(ネマティックーアイソトロピック相転移温度(T_{n_i})以上の温度で、等方相に相転移する。等方相においては、通常の液体と同じように、熱力学的揺らぎのファクター(運動エネルギー)が分子間に作用する力より大きく、分子は自由に移動・回転している。このような等方相中においては、液晶分子間に働く自己配向能力(分子間相互作用)は殆ど働かないので、基板界面に配向処理を施しても、その効果はセル内部にはあまり伝わらない。このため、多少の低電圧化は実現できても、ディスプレイとして実用化できるレベルにまでは至らない。さらに、前述の熱力学的揺らぎのファクター(運動エネルギー)は、温度が上昇すると著しく大きくなる。このため、カー効果を発現させるための電圧が著しく上昇する。

[0026]

一方、特許文献 2 には、液晶材料の領域を特定の材料で小区域に分割することによって 液晶のカー定数の温度依存性を抑制できること、さらに、液晶単体でのカー定数をほぼ維



持できることが開示されている。

[0027]

しかしながら、特許文献 2 に開示されている液晶材料は誘電率異方性が正の液晶材料(ポジ型)に限定されている。また、表示素子の構成としても基板面内方向電界を印加するような櫛歯電極構造(横電界構造、Inter-digital electrode structure)が前提である。

[0028]

上記特許文献2の実施例中には基板法線方向に電界(縦電界)を印加する構成も記載されてはいるが、ポジ型液晶材料も用いていることには変わりなく、またこの場合、ポジ型液晶材料に色素を添加して偏光板無しの構成とする、いわゆる、ゲスト・ホスト型表示モードについての開示であり、本発明のように直交偏光板下(クロスニコル下)で光学的異方性を発現させて表示を得るモードとは根本的に全く異なるものである。

[0029]

[0030]

さらに駆動温度範囲を拡大するべく、特許文献2では上記のような液晶材料と電極構成からなる表示素子を高分子ネットワーク等で小領域に区分する技術が記されてはいるが、高分子安定化する以前で駆動電圧が低下されていないものを高分子安定化すればより一層駆動電圧が上昇して、実用化からは程遠いものとなることは避けられない。

[0031]

本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、応答速度が速く、駆動電圧が低く、かつ、広い温度範囲で駆動することができる表示素子並びに表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0032]

本発明の表示素子は、上記の課題を解決するために、対向する一対の基板と、上記一対の基板に挟持された誘電性物質層と、上記誘電性物質層に電界を印加するための電界印加手段とを備えた表示素子であって、上記電界印加手段は、上記一対の基板の基板面法線方向に電界を発生させ、上記誘電性物質層は、ネマティック液晶相を示す液晶性媒質を含み、かつ、電界無印加時に光学的等方性を示し、電界の印加により光学的異方性を発現すると共に、上記ネマティック液晶相を示す液晶性媒質のネマティック相状態における、 $550\,\mathrm{nm}$ での屈折率異方性を $\Delta\,\mathrm{n}$ とし、 $1\,\mathrm{k}\,\mathrm{H}\,\mathrm{z}$ での誘電率異方性の絶対値を $|\Delta\,\mathrm{e}\,|$ とすると、 $\Delta\,\mathrm{n}\,\mathrm{x}\,|\Delta\,\mathrm{e}\,|$ が $1.9\,\mathrm{y}$ 上であることを特徴としている。

[0033]

電圧無印加時には光学的等方性を示し、電圧印加によって光学的異方性を発現する媒質、特に、電圧印加によって分子の配向方向が変化することで光学的異方性を発現する媒質を用いて表示を行う表示素子は、本質的に高速応答特性および広視野特性を有している。しかしながら、このような表示素子は、従来、駆動電圧が非常に高いという問題点を有している。

[0034]

これに対し、本発明によれば、上記誘電性物質層における液晶性媒質の屈折率異方性 Δ n と誘電率異方性の絶対値 Δ ϵ | との積が十分大きいので、上記高速応答特性および広視野特性を示すのみならず、電圧印加時に、より低い電圧で効果的に光学的異方性を発現させることができると同時に、広温度範囲化を実現することができる。

[0035]

例えば前記特許文献2のように基板面内方向に電界を印加する櫛歯電極構造を有するセ ルは、誘電率異方性Δεが正の液晶性媒質を用いることが前提となるが、櫛歯電極上は表 示に使用することができないので、その分の開口率が低下し、高透過率を得ることは困難 である。また、数μm程度にまで狭ギャップ化することは困難となる。

[0036]

これに対し、上記電界印加手段が、上記一対の基板の基板面法線方向に電界を発生させ るように配設されていることで、電極面積部分を犠牲にするようなことがなく、基板上の 全領域を表示領域とすることが可能であり、開口率の向上、透過率の向上、ひいては、駆 動電圧の低電圧化を実現することができる。さらに上記の構成によれば、上記誘電性物質 層における両基板との界面付近に限らず、両基板から離れた領域においても光学的異方性 の発現を促進することができる。また、駆動電圧に関しても、櫛歯電極で電極間隔を狭ギ ャップ化する場合と比較して、狭ギャップ化が可能である。

[0037]

本願発明者等が検討した結果、本発明にかかる表示素子は、温度上昇させたときにネマ ティック相の次に呈する相である等方相で駆動を行うが、電圧印加時には、上記液晶性媒 質がネマティック相において有している屈折率異方性Δηと誘電率異方性Δεとに起因し た特性が顕在化することが判明した。

[0038]

十分に高い電圧印加時には、最大で、ネマティック相において、上記液晶性媒質におけ る分子が有する固有の屈折率異方性 Δ n に相当する光学的異方性を発現させることができ 、光の利用効率に優れた表示素子を得ることが可能となる。

[0039]

よって、より低い電圧で光学的異方性を発現させるためには、1分子当たりの屈折率異 方性Δnが大きい方が、発現する位相差(リターデーション)が大きくなり、また、誘電率 異方性Δεの絶対値に関しても、大きい方がより低い電圧で上記分子を電界方向と垂直な 方向に配向させることが可能となり、低電圧化に寄与する。

[0040]

上記液晶性媒質に、上記Δη× | Δε | が1. 9以上の液晶性媒質を使用すると、当該 表示素子の駆動電圧として、上記誘電性物質層に印加することができる最大限の電圧値の 実効値を、製造上可能なセル厚(誘電性物質層の厚み)で達成することができる。

[0041]

特に、上記Δn×|Δε|が4.0以上であると、電圧印加時に、より一層低い電圧で効 果的に光学的異方性を発現させることができるという効果を奏する。上記Δn×|Δε|を 4. 0以上とすることで、従来のTFT素子、汎用のドライバを用いて駆動できる電圧に て、ドライバ等のコストアップなく実用化することが可能となる。

[0042]

よって、上記の各構成によれば、応答速度が速く、駆動電圧が低く、かつ、広い温度範 囲で駆動することができる表示素子を実現することができるという効果を奏する。よって 、上記の各構成によれば、本質的に高速応答特性および広視野特性を有する表示素子の実 用化への道が大きく開けることになる。

[0043]

上記 Δ nは0. $14以上であり、かつ、上記<math>\Delta$ ε α 1は α 14以上であることが好ましい。 また、上記 Δ n は 0 . 2 以上であり、かつ、上記 Δ ε Δ に Δ υ以上であることがさらに好 ましい。

[0044]

上記の各構成によれば、ΔnまたはΔεの何れか一方のみを極端に大きくすることなく 低電圧駆動を実現することができ、液晶材料開発指針としての自由度を大きくすることが できるという効果を奏する。

[0045]

また、上記Δε(上記液晶性媒質の誘電率異方性)は負であることが好ましい。すなわ



ち、上記液晶性媒質は、その分子長軸方向の誘電率が分子短軸方向の誘電率よりも小さい (分子長軸方向の誘電率<分子短軸方向の誘電率)ことが好ましい。

[0046]

このような液晶性媒質に電界を印加すると、個々の分子は、基板面内方向(基板面に平 行な方向)を向こうとして配向状態が変化し、光学変調を誘起させることができる。この ため、上記したように上記Δεが負の液晶性媒質を用いると、櫛歯状電極で基板面内電界 を発生させる構成と異なり、電圧印加時に光学的異方性の発現を、開口率のロスなく、よ り効率的に光学的異方性を発現させることが可能になるという効果を奏する。

[0047]

また、上記液晶表示素子は、上記一対の基板間に、上記電界の印加による光学的異方性 の発現を促進するための配向補助材が設けられていることが好ましい。

[0048]

前記したように、電圧無印加時には光学的等方性を示し、電圧印加によって光学的異方 性を発現する誘電性物質、特に、電圧印加によって分子の配向方向が変化することで光学 的異方性を発現する誘電性物質を用いて表示を行う表示素子は、高速応答特性および広視 野特性を示す一方で、従来、駆動電圧が非常に高いという問題があった。

[0049]

これに対し、上記の構成によれば、上記―対の基板間に上記配向補助材が設けられてい ることで、電圧の印加により、上記誘電性物質中における分子の配向状態の変化を促進さ せることができ、電圧印加時により効率良く光学的異方性を発現させることができる。従 って、上記の構成によれば、低電圧で光学的異方性を発現させることが可能となるので、 実用レベルの駆動電圧で動作可能であり、高速応答特性および広視野特性を備えた表示素 子を実現することができるという効果を奏する。

[0050]

上記配向補助材は、上記誘電性物質層内に形成されていてもよい。この場合、上記配向 補助材は、構造的異方性を有していることが好ましい。また、上記配向補助材は、上記誘 電性物質屬中の液晶性媒質が液晶相を呈している状態で形成されたものであることが好ま しい。また、上記配向補助材は、重合性化合物からなるものであってもよく、高分子化合 物からなるものであってもよい。また、上記配向補助材は、鎖状高分子化合物、網目状高 分子化合物、および環状高分子化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種の高分子化 合物からなるものであっても、水素結合体からなるものであっても、多孔質材料からなる ものであってもよい。

[0051]

上記の各構成は、上記電界の印加による光学的異方性の発現を促進するための配向補助 材として好適であるという効果を奏する。

[0052]

上記配向補助材は、上記誘電性物質層内に形成されていることで、上記誘電性物質層内 にて上記液晶性媒質の分子配向を促すことができる。このため、高い電圧を印加しなくて も、バルクの内部にまで十分にその配向規制力が及び、1軸配向を実現することができる という効果を奏する。

[0053]

特に、上記配向補助材が、構造的異方性を有すること、例えば、重合性化合物を重合す ることによって得られる、鎖状高分子化合物、網目状高分子化合物、環状高分子化合物等 の高分子化合物や水素結合体、多孔質材料等からなることで、上記誘電性物質中における 分子の配向方向の変化を、上記配向補助材との分子間相互作用によって促進させることが できるという効果を奏する。すなわち、上記の構成によれば、上記誘電性物質中における 各分子を、上記配向補助材を構成する各物質(材料)との分子間相互作用によって、上記 配向補助材を構成する各物質(材料)が有する構造的異方性によって規制される方向に沿 って容易に配向させることができる。

[0054]



また、上記配向補助材が、上記した各物質(材料)からなることで、上記配向補助材は 、上記誘電性物質層内のあらゆる領域に存在する。すなわち、上記配向補助材は、上記誘 電性物質層内の全域あるいはほぼ全域に渡って形成することができる。よって、上記配向 補助材は、配向規制力に優れ、誘電性物質層内のあらゆる領域における液晶性媒質の分子 の配向秩序を上昇させることができる。従って、上記の構成によれば、大きな光学応答を 得ることができ、より一層低電圧で最大透過率を得ることができる。

[0055]

また、特に、上記配向補助材が、上記誘電性物質層中の液晶性媒質が液晶相を呈してい る状態で形成されてなることで、得られた配向補助材は、上記液晶性媒質が液晶相、すな わちネマティック液晶相を示す状態における、上記液晶性媒質を構成する分子の配向方向 に沿う部分の割合が大きくなる。従って、上記配向補助材によって、電圧印加時に、上記 液晶性媒質を構成する分子が、上記液晶相状態における配向方向と同様の方向に配向する ように、分子の配向を促進させることができる。従って、電圧印加時における光学的異方 性の発現を、確実に促進させることができるという効果を奏する。

[0056]

また、特に、上記配向補助材として多孔質材料を使用する場合、上記誘電性物質層を挟 持する上記基板界面のみに配向処理を施した上で上記多孔質材料からなる多孔質材料層を 形成させると、上記基板界面の異方性に応じて自己組織的に上記多孔質材料層(配向補助 材)を異方性成長させることが可能となる。従って上記多孔質材料を用いる場合は、配向 補助材を必ずしも上記液晶性媒質が液晶相を呈している状態で形成させる必要がなく、製 造プロセスの簡略化が実現できるという効果を奏する。

[0057]

また、上記配向補助材は、上記誘電性物質層中の液晶性媒質を小領域に分割するもの(材料)であることが好ましい。特に、上記小領域の大きさが可視光波長以下であることが 好ましい。

[0058]

上記の構成によれば、液晶性媒質が小領域、好適には可視光波長以下のミクロな小領域 に閉じ込められているので、液晶性媒質が等方相温度領域において、電圧印加時の電気光 学効果(例えばカー効果)を広い温度範囲で発現させることができるという効果を奏する 。そしてこの小領域のサイズが可視光波長以下であると、上記配向補助材、つまり上記液 晶性媒質を小領域に分割せしめている材料と液晶性媒質との屈折率の不一致による光散乱 を抑え込むことが可能となって、高コントラストな表示素子を達成することができるとい う効果を奏する。

[0059]

また、上記配向補助材は、上記一対の基板のうち少なくとも一方の基板に設けられた水 平配向膜であってもよく、上記水平配向膜にはラビング処理または光照射処理が施されて いてもよい。すなわち、上記配向補助材は、ラビング処理または光照射処理が施された水 平配向膜であってもよい。また、上記光照射処理は偏光光照射処理であってもよい。

[0060]

上記の構成によれば、上記水平配向膜を配向補助材として用いることで、上記誘電性物 質層における上記水平配向膜との界面付近における分子の配向方向を基板面内方向に規定 することができる。このため、上記の構成によれば、上記液晶性媒質に液晶相、すなわち ネマティック液晶相を発現させた状態において、上記液晶性媒質を構成する分子(液晶分 子)を、基板面内方向に配向させることができる。従って、上記配向補助材を、上記基板 面内方向に沿う部分の割合が大きくなるように形成することができる。これにより、上記 配向補助材によって、上記液晶性媒質を構成する液晶分子が電圧印加時に上記基板面内方 向に配向するように、上記分子の配向を促進させることができる。従って、電圧印加時に おける光学的異方性の発現を、確実かつ効率良く促進させることができる。特に、水平配 向膜は、上記Δε(誘電率異方性)が負の液晶性媒質を用いて、該液晶性媒質を構成する 液晶分子を、電圧印加時に、基板面内方向に配向させるという本発明の目的に好適で、垂 直配向膜を用いた場合と異なり、電圧印加時に基板面内に効率良く上記液晶分子を配向させることが可能であり、より効果的に光学的異方性を発現させることができるという効果を奏する。

[0061]

また、上記配向補助材として上記水平配向膜にラビング処理または光照射処理を施したものを使用すると、電圧印加時に液晶分子の配向方向を一方向に揃えることが可能となるので、電圧印加時に、より一層効果的に光学的異方性を発現させることができるという効果を奏する。効果的に光学的異方性を発現させることができれば、より低い電圧で駆動可能な表示素子を実現することができる。

[0062]

上記水平配向膜は、上記一対の基板の各々に設けられていると共に、上記ラビング処理 または光照射処理における、ラビング方向または光照射方向が、互いに平行、反平行、ま たは直交するように配されていることがより好ましい。

[0063]

上記の構成によれば、従来のネマティック液晶モードと同様に、電圧印加時の光の利用効率が高まるので透過率が向上し、ひいては低電圧駆動が可能となるという効果を奏すると共に、上記誘電性物質層の上記水平配向膜との界面付近における、上記分子の配向方向を所望の方向に確実に規定することができるという効果を奏する。そして、特に、この場合、上記ラビング方向または光照射方向が互いに異なるように上記ラビング処理または光照射処理が施されていること、例えば、上記ラビング方向または光照射方向が互いに直交するように上記水平配向膜が配されていることで、電圧印加時に、上記液晶性媒質を構成する分子を、捩れ構造をなすように配向させることができる。すなわち、上記分子の長軸方向が、基板面に平行な方向を向くと共に、一方の基板側から他方の基板側にかけて、基板面平行方向に順次捩れるように配向する、捩れ構造となるように、上記分子を配向させることができる。これにより、上記液晶性媒質の波長分散による色付き現象を緩和することができる。

[0064]

電気光学特性(例えば、電圧-透過率特性)には、上記 Δ nに加えて上記誘電性物質層の厚み d もファクターとして寄与する。つまり、位相差(リターデーション)は、上記 Δ n × d で決定され、これが透過率に対応する。

[0065]

よって、上記表示素子で上記ラビング方向または光照射方向が、互いに平行または反平行の場合は、上記誘電性物質層の厚みを d (μ m)、入射光の波長を λ (n m) とすると、 λ / $4 \le \Delta$ n × d ≤ 3 λ / 4 を満足することが望ましい。また、上記表示素子で上記ラビング方向または光照射方向が、互いに直交する場合は、上記誘電性物質層の厚みを d (μ m) とすると、 3 5 0 (n m) $\le \Delta$ n × d ≤ 6 5 0 (n m) を満足することが望ましい

[0066]

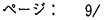
ラビング方向または光照射方向が、互いに平行または反平行の場合は、半波長条件(λ /2)を中心とした、 λ /4 \leq Δ n \times d \leq 3 λ /4 の範囲で半波長条件を満足し、光の利用効率が最大となる(つまり、透過率が最大になる)。また、ラビング方向または光照射方向が、互いに直交する場合は、350 (nm) \leq Δ n \times d \leq 650 (nm) の範囲で、光の利用効率が最大となる。よって、本発明にかかる表示素子は、前記した条件に加えて上記条件を満足することで、前記した効果に加えて、光の利用効率を向上させることができるという効果を奏する。

[0067]

また、上記誘電性物質層には、電界の2次に比例して屈折率が変化する媒質が封入されていることが好ましい。

[0068]

電界の2次に比例して発現する屈折率の変化は、応答速度が速いという利点を有してい 出証特2005-3059569



る。上記媒質を備えた誘電性物質層は、電圧の印加によって分子の配向方向が変化し、1 つの分子内での電子の偏りを制御することにより、ランダムに配列した個々の分子が各々 別個に回転して向きを変えることから、上記したように応答速度が非常に速いのみならず 、分子が無秩序に配列していることから、視角制限がない。よって、上記の構成によれば 、高速応答性および広視野特性により優れた表示素子を実現することができるという効果 を奏する。

[0069]

また、上記誘電性物質層には、有極性分子を含有する媒質が封入されていてもよい。

[0070]

上記の構成によれば、電界印加によって上記有極性分子の分極が発現し、上記有極性分子の配向をさらに促進することができるのでより低い電圧で光学的異方性を発現させることができるという効果を奏する。このとき、上記一対の基板間に上記配向補助材が形成されていることで、上記配向補助材によって上記有極性分子の配向をさらに促進することができ、より低い電圧で光学的異方性を発現させることができ、駆動電圧の低電圧化が実現される。

[0071]

また、上記誘電性物質層は、一方向の掌性のみの捩れ構造をなしていてもよい。また、 上記誘電性物質層には、カイラル性を示す媒質が封入されていてもよい。

[0072]

上記の各構成によれば、上記誘電性物質層に含まれる媒質における分子の配向方向を、一方向の掌性、すなわち、右捩れあるいは左捩れの何れか一方のみの捩れ構造とすることができる。特に、上記誘電性物質層にカイラル性を示す媒質が封入されていることで、上記分子の配向方向を、確実に、一方向の掌性のみの捩れ構造とすることができる。よって、上記の各構成によれば、上記媒質を構成する分子を、左捩れもしくは右捩れの何れかの捩れ構造のみとすることができる。このため、左捩れと右捩れの双方の捩れ構造からなるマルチドメインが存在する場合のようにドメイン境界で透過率が低下してしまうといった問題が解消され、透過率が向上する。また各捩れ構造は、互いの方位に相関が無くても、一定の旋光性を有する。このため、上記の構成によれば、誘電性物質層全体として、大きな旋光性を発現することができる。これにより、低い電圧で最大透過率を得ることができるという効果を奏する。

[0073]

さらに、上記誘電性物質層にカイラル性を示す媒質(カイラル剤)が封入されている場合、上記カイラル性を示す媒質のカイラルピッチ(自発的捩れ長)程度の分子間相互作用を等方相液晶性媒質中に作用させることができ、低電圧化に寄与するだけでなく、より広い温度範囲で電圧印加時の光学的異方性を発現させることができるという効果を奏する。

[0074]

また、本発明の表示装置は、上記の課題を解決するために、上記した本発明にかかる表示素子を備えていることを特徴としている。

[0075]

上記の構成によれば、本発明の表示装置が上記した本発明にかかる表示素子を備えていることで、表示のために必要な駆動電圧を低電圧化した、広い温度範囲で駆動することができる表示装置を実現することができるという効果を奏する。それゆえ、上記の構成によれば、応答速度が速く、駆動電圧が低く、かつ、広い温度範囲で駆動することができる表示装置を実現することができるという効果を奏する。

【発明の効果】

[0076]

以上のように、本発明の表示素子は、対向する一対の基板に挟持された誘電性物質層に 電界を印加するための電界印加手段が上記一対の基板の基板面法線方向に電界を発生させ 、上記誘電性物質層が、ネマティック液晶相を示す液晶性媒質を含み、かつ、電界無印加 時に光学的等方性を示し、電界の印加により光学的異方性を発現すると共に、上記ネマテ ィック液晶相を示す液晶性媒質のネマティック相状態における、550nmでの屈折率異方性を Δn とし、1kHzでの誘電率異方性の絶対値を $|\Delta \varepsilon|$ とすると、 $\Delta n \times |\Delta \varepsilon|$ が 1.9以上であることで、電圧印加時に、低い電圧で効率良く電圧印加時の光学的異方性を発現させることができると同時に、広温度範囲化が実現される。また、電圧無印加時には光学的等方性を示し、電圧印加によって光学的異方性を発現する媒質を用いて表示を行う表示素子は、本質的に高速応答特性および広視野特性を有している。よって、本発明によれば、応答速度が速く、駆動電圧が低く、かつ、広い温度範囲で駆動することができる表示素子を実現することができるという効果を奏する。よって、上記の構成によれば、本質的に高速応答特性および広視野特性を有する表示素子の実用化への道が大きく開けることとなる。

[0077]

また、以上のように、本発明の表示装置は、上記した本発明にかかる表示素子を備えてなる。それゆえ、本発明によれば、応答速度が速く、駆動電圧が低く、かつ、広い温度範囲で駆動することができる表示装置を実現することができるという効果を奏する。

【発明を実施するための最良の形態】

[0078]

本発明の実施の一形態について図1~図14に基づいて説明すれば、以下の通りである

[0079]

図2は、本発明の実施の一形態にかかる表示素子の概略構成を示す断面模式図であり、 図3は、本発明の実施の一形態にかかる表示素子を用いる表示装置の要部の概略構成を示 すブロック図である。また、図4は、図3に示す表示装置に用いられる表示素子の周辺の 概略構成を示す模式図である。

[0080]

本実施の形態にかかる表示素子は、駆動回路や信号線(データ信号線)、走査線(走査信号線)、スイッチング素子等とともに表示装置に配されて用いられる。

[0081]

図3に示すように、本実施の形態にかかる表示装置100は、画素10…がマトリクス状に配された表示パネル102と、駆動回路としてのソースドライバ103およびゲートドライバ104と、電源回路106等とを備えている。

[0082]

上記各画素10には、図4に示すように、本実施の形態にかかる後述する表示素子20 およびスイッチング素子21が設けられている。

[0083]

また、上記表示パネル102には、複数のデータ信号線 $SL1\sim SLn$ (nは2以上の任意の整数を示す)と、各データ信号線 $SL1\sim SLn$ にそれぞれ交差する複数の走査信号線 $GL1\sim GLm$ (mは2以上の任意の整数を示す)とが設けられ、これらデータ信号線 $SL1\sim SLn$ および走査信号線 $GL1\sim GLm$ の組み合わせ毎に、上記画素 $10\cdots$ が設けられている。

[0084]

上記電源回路 106 は、上記ソースドライバ 103 およびゲートドライバ 104 に、上記表示パネル 102 にて表示を行うための電圧を供給し、これにより、上記ソースドライバ 103 は、上記表示パネル 102 のデータ信号線 $SL1\sim SLn$ を駆動し、ゲートドライバ 104 は、表示パネル 102 の走査信号線 $GL1\sim GLm$ を駆動する。

[0085]

上記スイッチング素子21としては、例えばFET(電界効果型トランジスタ)素子あるいはTFT(薄膜トランジスタ)素子等が用いられ、上記スイッチング素子21のゲート電極22が走査信号線GLiに、ドレイン電極23がデータ信号線SLiに、さらに、ソース電極24が、表示素子20に接続されている。また、表示素子20の他端は、全画素10…に共通の図示しない共通電極線に接続されている。これにより、上記各画素10

において、走査信号線GLi(iは1以上の任意の整数を示す)が選択されると、スイッチング素子21が導通し、図示しないコントローラから入力される表示データ信号に基づいて決定される信号電圧が、ソースドライバ103によりデータ信号線SLi(iは1以上の任意の整数を示す)を介して表示素子20に印加される。表示素子20は上記走査信号線GLiの選択期間が終了してスイッチング素子21が遮断されている間、理想的には、遮断時の電圧を保持し続ける。

[0086]

本実施の形態において、上記表示素子20は、電極無印加時には光学的等方性(等方性とは具体的には、巨視的、具体的には、可視光波長領域、つまり、可視光の波長スケール、もしくは、それよりも大きなスケールで見て等方であればよい)を示し、電圧の印加により、主に電子分極や配向分極等により、光学的異方性が発現(特に、電界印加により複屈折が上昇することが望ましい)する媒質11(誘電性物質、図2参照)を用いて表示を行うようになっている。本実施の形態にかかる表示素子20の構成について、図2を参照して以下に詳細に説明する。

[0087]

図2に示すように、本実施の形態にかかる表示素子20は、少なくとも一方が透明な、対向する一対の基板13・14(電極基板)間に、光学変調層である誘電性物質層(誘電性液体層)3が挟持されている構成を有している。上記基板13・14は、図2に示すように、例えばガラス基板等の透明な基板1・2(透明基板)をそれぞれ備え、これら基板1・2上に、誘電性物質層3に電界を印加するための電界印加手段である電極4・5、配向補助材しとしての配向膜8・9が、それぞれ備えられている構成を有している。上記電極4・5は、上記基板1・2における互いの対向面(内側)に配置されている。また、配向膜8・9は、上記電極4・5の内側にそれぞれ備えられている。また、基板1・2における、互いの対向面とは反対側の面(外側)には、それぞれ偏光板6・7が備えられている。

[0088]

本実施の形態において、上記表示素子 20 における基板 $13\cdot14$ 間の間隔、すなわち 誘電性物質層 3 の厚み d (図 8 (a) 参照)は 1. 3 μ m とした。また、電極 $4\cdot5$ には、 ITO (インジウム錫酸化物)からなる透明電極を用いた。配向膜 $8\cdot9$ には、 JSR 株式会社製のポリイミド「JALS-1048」(商品名)からなる水平配向膜を使用した。

[0089]

図5は、配向膜8の配向処理方向Aおよび配向膜9の配向処理方向Bと、偏光板6・7の吸収軸方向と、電極4・5への電界印加方向との関係を示している。上記電極4・5は、図2および図5に示すように、上記基板1・2の基板面法線方向に電界を発生させるように配設されている。また、配向膜8・9は、図2および図5に示すように、互いの配向処理方向A・Bが例えばアンチパラレル(逆平行、つまり反平行(平行かつ向きが反対))となるように、基板1・2の基板面に水平にラビング処理(水平ラビング処理)または光照射処理(好適には偏光光照射処理)等の配向処理が施されている。また、偏光板6・7は、図5に示すように、互いの吸収軸6a・7aが直交するとともに、偏光板6・7の吸収軸6a・7aと配向膜8・9の配向処理方向A・Bとが、互いに45度の角度をなすように配置されている。

[0090]

上記表示素子20は、上記基板13と基板14とを、図示しないシール材により、必要に応じて、例えば図示しないプラスチックビーズやガラスファイバースペーサ等のスペーサを介して貼り合わせ、その空隙に、媒質11を封入することにより形成される。

[0091]

具体的には、先ず、図2に示すように、基板1および基板2の表面に、電極4および電極5をそれぞれ形成する。なお、上記電極4・5の形成方法としては、従来の液晶表示素子に適用される方法と同様の方法を用いることができる。

[0092]

次に、配向膜8を、基板1上に、上記電極4を覆うように形成する。また、配向膜9を、基板2上に、上記電極5を覆うように形成する。なお、配向膜8・9には、ラビング処理または光照射処理(偏光光照射処理)等の配向処理を施しておく。このとき、配向膜8・9の配向処理方向(配向規制力方向)、例えばラビング方向または光照射方向(偏光光照射方向)は、互いに、平行、反平行、直交の何れかの関係を有するようにする。上記ラビング処理としては、従来常用の方法を使用することができる。また、上記光照射処理(偏光光照射処理)においては、例えば、上記配向膜8・9表面に、照射光、好適には偏光が、互いに、平行、反平行、または直交するように紫外光照射(偏光紫外光照射)を行って上記した方向に配向規制力を発現させればよい。本実施の形態のように配向膜8・9が水平配向膜である場合、上記光照射処理としては、よりラビング処理に近い配向処理を行うことができることから、偏光光照射処理を行うことが有効である。

[0093]

次に、上記配向膜 $8\cdot 9$ が形成された基板 $1\cdot 3\cdot 1\cdot 4$ (電極基板)を、プラスチックビーズ等のスペーサ(図示せず)を介して、両者の間隔(誘電性物質層 3 の厚さ)が $1\cdot 3\cdot 2$ の $1\cdot$

[0094]

このようにして基板13・14を貼り合わせた後、上記基板13・14間に、前記した 媒質11を注入することにより、該媒質11からなる、もしくは、該媒質11を含む、誘 電性物質層3を形成する。

[0095]

偏光板6・7は、基板13・14を貼り合わせ、その間隙に上記媒質11を注入し、上記注入口を封止してセルを完成させた後に、セルの外側から貼付を行う。このとき、これら偏光板6・7は、吸収軸6a・7aが互いに直交するとともに、偏光板6・7の吸収軸6a・7aが配向膜8・9の配向処理方向A・Bと45度の角度をなすように貼り合わされる。

[0096]

なお、上記配向処理として紫外光照射(偏光紫外光照射)等の光照射処理を行う場合には、基板13・14に所望の方向から紫外光照射等を行い、その照射方向同士が、平行、反平行、および、直交の何れかとなるように貼り合わせ、その間隙に上記媒質11を注入し、上記注入口を封止してセルを完成させた後、該セルの外側から上記偏光板6・7の貼付を行う。

[0097]

本実施の形態にかかる表示素子 20 に用いられる誘電性物質層 3 は、上記媒質 11 (誘電性物質) として、ネマティック液晶相を示す液晶性媒質を含んでいる。本実施の形態では、上記液晶性媒質に、誘電率異方性 ($\Delta\epsilon$) が負である (つまり、 $\Delta\epsilon$ が負の値を示す) ネガ型液晶性混合物 (ネガ型液晶材料) を使用するものとする。なお、図 2 中、媒質 1 を構成するネガ型液晶性混合物の 1 液晶分子 (1 液晶性分子) を、各々、液晶分子 1 とにて示す。

[0098]

ネガ型液晶材料、つまり、誘電率異方性が負の液晶材料(液晶性媒質)とは、低温にすると、例えばスメクティック相や本実施の形態のようにネマティック相といった液晶相が出現する液晶性化合物からなる材料(媒質)であり、分子長軸方向の誘電率が分子短軸方向の誘電率よりも小さい(分子長軸方向の誘電率<分子短軸方向の誘電率)棒状分子からなる材料(媒質)である。

[0099]

このような液晶材料(液晶性媒質)に電界を印加すると、個々の分子は、図2に示すように基板面内方向(すなわち基板1・2面に平行な方向)を向こうとして配向状態が変化し、光学変調を誘起させることができる。このため、上記したように誘電率異方性(Δε)が負の液晶性媒質を用いると、櫛歯状電極で基板面内電界を発生させる構成と異なり、電圧印加時に光学的異方性の発現を、開口率のロスなく、より効率的に光学的異方性を発現させることが可能になる。

[0100]

上記ネガ型液晶性混合物は、例えば下記構造式(1)および(2)

[0101]

【化1】

$$C_5H_{11}$$
 C_3H_7 C_3H_7 C_{11}

$$R^1$$
 \longrightarrow OR^2 \cdots OR^2

[0102]

で示される液晶材料の混合化合物(以下、液晶材料(1)と記す)等で実現することができる。なお、構造式(2)中、 R^1 および R^2 はそれぞれ独立して炭素数 $1\sim 7$ のアルキル基を示す。

[0103]

本願発明者等が鋭意検討した結果、本願発明者等は、上記誘電性物質層 3 が、上記したようにネマティック液晶相を示す媒質 1 1 (すなわち、ネマティック液晶相を示す液晶性媒質からなる、もしくは、上記ネマティック液晶相を示す液晶性媒質を含む媒質 1 1)を含み、電界無印加時に光学的等方性(等方相)を示し、電界を印加することによって光学的異方性を発現させるとともに、上記ネマティック液晶相を示す液晶性媒質のネマティック相状態における屈折率異方性(Δ α)と誘電率異方性(α α)の絶対値(α α)とを適当な範囲内に設定することで、低い電圧で効率良く電圧印加時の光学的異方性を発現させることができると同時に、広温度範囲化が実現され、高速応答性を有する表示素子の実用化への道が大きく開けることを見出した。

[0104]

図6(a)は、図2に示す表示素子20における電圧印加時の一液晶分子(液晶分子12)の配向状態を示す模式図であり、上記液晶分子12が、矢印Cで示す電界印加方向に垂直な、基板1・2における基板面内方向に配向している状態を示している。また、図6(b)は、図6(a)に示す、電圧印加時における一液晶分子(液晶分子12)の屈折率楕円体の形状を示す模式図である。上記屈折率楕円体の形状は、原点を通り、光波の進行方向に垂直な面を切り口とする、屈折率楕円体(楕円)の切り口の形状にて示され、楕円の主軸方向が光波の偏光の成分方向であり、主軸の長さの半分がその方向の屈折率に相当する。

[0105]

本実施の形態において媒質11は、上記したように電界無印加時に光学的等方性(等方相)を示し、電界を印加することによって光学的異方性を発現させる。このため、電圧無印加時における屈折率楕円体の形状は球状、すなわち、光学的に等方(配向秩序度=0)であり、電圧を印加することによって異方性(配向秩序度>0)が発現するようになっている。

[0106]

そこで、図6に示すように電界方向Cに垂直な方向の屈折率によって示される、光学異方性の発現による、電界印加時の楕円の主軸方向(すなわち、光波の偏光の成分方向)の屈折率、つまり、上記液晶分子12の長軸方向における屈折率(異常光屈折率)をne、上記楕円の主軸方向に垂直な方向の屈折率、つまり、上記液晶分子12の短軸方向における屈折率(常光屈折率)をnoとすると、上記屈折率異方性(Δn)(複屈折変化)は、 $\Deltan=ne-no$ で表される。

[0107]

すなわち、本発明において、上記屈折率異方性(Δ n)は、 Δ n=ne-no(ne: 異常光屈折率、no:常光屈折率)で示される複屈折変化を示す。

[0108]

上記屈折率異方性 Δ n は、アッベ屈折計 (アタゴ製「4 T (商品名)」)を使用し、波長550 n mにて測定した。

[0109]

[0110]

上記誘電率異方性 Δ ϵ は、インピーダンスアナライザー(東陽テクニカ社製「SII2 60 (商品名)」)を使用し、周波数 1 k H z にて測定した。

[0111]

本実施の形態において、前記構造式(1)で示される化合物($T_{ni}=62$ ℃)の屈折率異方性 Δ_n (測定波長 550_{nm} 、測定温度25℃(0.89_{ni}))は0.155、誘電率異方性 Δ_ε (測定周波数1kHz、測定温度25℃(0.89_{ni}))は-4.0、同条件における前記構造式(2)で示される化合物の誘電率異方性 Δ_ε は-18であり、同条件における上記ネガ型液晶性混合物(ネガ型液晶材料)、すなわち上記液晶材料(1)のネマティック相状態での屈折率異方性 Δ_n は0.14、誘電率異方性 Δ_ε は-14である。つまり、本実施の形態では、上記液晶材料(1)として、ネマティック相状態での上記屈折率異方性 Δ_n が0.14、誘電率異方性 Δ_ε が-14となる組み合わせにて前記構造式(1)および(2)で示される化合物が配合されてなるネガ型液晶性混合物(液晶材料(1))を使用した。

[0112]

このようにして得られた上記表示素子 20 を外部加温装置により、上記液晶材料(1)のネマティックーアイソトロピック相転移温度(T_{ni})の直上近傍の温度(T_{ni}) も僅かに高い温度 T_{e} 、例えば T_{e} = T_{ni} + 0. 1 K)に保ち、前記電極 4 · 5 間に電圧を印加して電気光学特性、ここでは電圧 - 透過率特性(V - T 特性)の実測を行った。なお、この結果を図 7 に示す。なお、図 7 中、縦軸は透過率(任意単位(a. u.))を示し、横軸は電圧(V)を示す。

[0113]

る。

[0121]

よって、より低い電圧で光学的異方性を発現させるためには、1分子当たりの屈折率異 方性 Δ n が大きい方が、発現する位相差(リターデーション: Δ n × d)は大きくなるので 好ましいことが判る。また、誘電率異方性Δεの絶対値に関しても、大きい方がより低い 電圧で液晶分子12を電界方向Cと垂直な方向に配向させることが可能となり、低電圧化 に寄与することが判った。

[0122]

特に、前記媒質11に、屈折率異方性Δηと誘電率異方性Δεの絶対値との積(Δηχ | Δ ε |)が1.9以上の液晶性媒質(ネガ型液晶材料)、好適には前記ネガ型液晶性混 合物 (Δn×|Δε|=1.96)を使用すると、本願発明者等がまず第1目標と設定し ていた24Vという駆動電圧を、製造上可能な1.3μmというセル厚(基板法線方向の 電極間間隔、具体的には、誘電性物質層3の厚み:d)で達成することができた。

[0123]

なお、本願発明者等が24 Vという駆動電圧を第1目標とした理由は、以下の通りであ

[0124]

前記スイッチング素子21としてTFT素子のゲート電極の膜厚と膜質とを最適化した 場合にゲート電極に印加することが可能な耐圧は最大で63Vである。ここで、この耐圧 からゲート電極の電位がHigh (すなわち、ゲート電極ON) のときの電圧10Vおよ びゲート電極の電位がLow(すなわち、ゲート電極OFF)のときの電圧-5V分を差 し引いた 4 8 V p p (6 3 - 1 0 - 5 = 4 8 V p p (peak-to-peak))が、誘電性物質層 3に印加することができる最大限の電圧値である。この電圧値は、実効値(rms:root -mean-square)で言えば±24 Vになり、本願発明者等が第1目標とした電圧値になる。

[0125]

なお、本実施の形態にかかる表示素子20では前記したように縦方向電界、すなわち基 板法線方向の電界を印加する平板透明電極(電極4・5)を用いた構成(縦電界構造)が 前提である。

[0126]

一方、前記特許文献 2 に示されている従来技術では表示素子の構成として、基板面内方 向電界を印加するような櫛歯電極構造(横電界構造:Inter-digital electrode structur e)が前提であった。

[0127]

本実施の形態にかかる表示素子20のような縦電界構造と従来技術のような横電界構造 との決定的な違いは次の通りである。

[0128]

まず、櫛歯電極構造では、誘電率異方性Δεが正であるポジ型液晶材料(ポジ型液晶性 媒質)を用いることが前提となる。しかしながら、櫛歯電極上は表示に使用することがで きないので、その分の開口率が低下して高透過率を得ることは困難である。また、櫛歯電 極構造で駆動電圧を下げるには櫛歯電極間隔を狭くするしかないが、製造上の精度やプロ セスマージン、プロセスコスト等の制限から、数μm程度にまで狭ギャップ化することは 困難となる。

[0129]

一方、本実施の形態にかかる表示素子20のような縦電界構造ではネガ型液晶材料を用 いることが前提であり、前記電極4・5のように透明平板電極を使用することができる。 このため、このような表示素子20においては、基板13・14上の全領域を表示領域と することが可能となり、高開口率で高透過率な表示素子を実現することができる。また駆 動電圧に関しても、櫛歯電極で電極間隔を狭ギャップ化する場合と比較して、セル厚(d) を狭くすることは製造上の観点から比較的容易であり、最小で1μm程度までは狭ギャッ プ化が可能である。

[0130]

次に、本実施の形態で用いた前述のネガ型液晶性混合物である液晶材料 (1) と、該液晶材料 (1) を見出す以前に検討していた幾つかの液晶材料を用いた実験結果について以下に説明する。

[0131]

先ず、本実施の形態で用いた前述の液晶材料(1)とし、該液晶材料(1)を見出す以前に検討していた下記構造式(3)~(6)

[0132]

【化2】

$$C_3H_7$$
 C_2H_5 C_2H_5 C_3

$$C_3H_7$$
 C_2H_5 C_2H_5 C_4

$$C_3H_7$$
 C_2H_5 C_2H_5 C_5

$$C_5H_{11}$$
 $C_{10}H_{21}$ C_{10}

[0133]

で示される液晶材料を順に各々比較用液晶材料(1)~(4)として、これら液晶材料の物性値(Δ n:屈折率異方性、 Δ ϵ :誘電率異方性、および Δ n× | Δ ϵ |)を測定した結果を表 1 に示す。なお、上記屈折率異方性 Δ n および誘電率異方性 Δ ϵ の測定条件は、前記した通りである。

[0134]



	Δn	Δε	Δη× Δε
液晶材料(1)	0.14	-14	1.96
比較用液晶材料(1)	0.1101	-7.2	0.79
比較用液晶材料(2)	0.1098	-5.7	0.63
比較用液晶材料(3)	0.1280	-4.9	0.63
比較用液晶材料(4)	0.1107	-4.3	0.48

[0135]

次に、これら液晶材料を、本実施形態にかかる表示素子 20 と同様の透明平板電極セル (縦電界セル)に封入して、外部加温装置により、各液晶材料のネマティックーアイソトロピック相転移温度 (T_{ni}) の直上近傍の温度 $T_{e}(T_{ni})$ も僅かに高い温度、 $T_{e}=T_{ni}+0.1$ K) に保ち、前記図 7 に示す測定と同様にして電圧ー透過率特性 (V-T) 特性)の実測を行った。なお、セル厚 (d) は何れも 1.3 μ mとした。

[0136]

そしてこの電圧 - 透過率特性カーブから、透過率が最大となる電圧値(V_{100} (V))を見積もり、この電圧値(V_{100} (V))と、屈折率異方性 Δ_{100} の絶対値との積(Δ_{100} Δ_{100} との関係をプロットしたものを図 Δ_{100} に示す。なお、図 Δ_{100} 1 中、縦軸は Δ_{100} (Δ_{100})、横軸は Δ_{100} Δ_{100} (Δ_{100})、横軸は Δ_{100} (Δ_{100}) は比較用液 晶材料(Δ_{100}) は本実施の形態にかかる液晶材料(Δ_{100}) を示す。

[0137]

図1に示したように駆動電圧 V_{100} (V) は、上記した新規のパラメータ $\Delta_{n} \times | \Delta_{\epsilon} |$ と強い相関が見られ、ある曲線上に乗っていることが推察できる。屈折率異方性 Δ_{n} と誘電率異方性 Δ_{ϵ} の絶対値 $| \Delta_{\epsilon} |$ はともに大きい程、低電圧化に寄与する。そこでこの曲線を更に外挿して更なる低電圧化を試みた。例えば $\Delta_{n} \times | \Delta_{\epsilon} |$ が4であるとすると、 V_{100} (V) は、図1中、「 \bullet 」で示すように6.8 Vと概算される。この電圧は従来のTFT素子、汎用のドライバを用いて駆動できる電圧範囲内であって、ドライバ等のコストアップなく、まさに実用化への目処が立つ数値範囲内である。

[0138]

上記 Δ n × | Δ ϵ | が 4 の液晶材料としては、例えばネマティック相状態での屈折率異方性 Δ n が 0 . 2 0、誘電率異方性 Δ ϵ が - 2 0 である液晶材料で実現することができる。一般的に、液晶材料において、屈折率異方性 Δ n のみを極めて大きくすることや、誘電率異方性 Δ ϵ のみを極めて大きくすることは非常に困難であると言われている。本願発明者等が鋭意検討した結果、本願発明者等は、上記屈折率異方性 Δ n と誘電率異方性 Δ ϵ のバランスを取って Δ n × | Δ ϵ | \geq 4 を達成するためには、 Δ n \geq 0 . 2 0、 | Δ ϵ | \geq 2 0 であることが好ましいとの結論に至った。このようなネガ型液晶材料は、例えば、下記構造式(7)・(8)

[0139]

【化3】

$$C_4H_9$$
—COO—CO—C $_4H_9$...(7)

$$CH_3O$$
 — $CH=N$ — C_4H_9 ...(8)

[0140]

で示される化合物(液晶材料)の混合物等で実現することができる。

[0141]

なお、上記構造式(7)で示される化合物および上記構造式(8)で示される化合物の 屈折率異方性 Δ n は何れも上記条件(Δ n \geq 0 . 20、 | Δ ϵ | \geq 20)を満足している

[0142]

なお、上記説明においては、液晶材料のパラメータの数値範囲を規定する際に、セル厚(d)を1. $3 \mu m$ に固定して規定したが、セル厚が1. $3 \mu m$ よりも厚い場合には、駆動電圧は必ず上昇する。このため、セル厚が1. $3 \mu m$ よりも厚い場合、 $\Delta n \times | \Delta \epsilon|$ は、さらに大きくする必要があり、必然的に本発明の数値範囲内に入るものと考えられる

[0143]

一方、セル厚(d)が1. 3μ mよりも薄くなる場合であるが、現状の製造プロセスでは 1μ m程度が下限である。従って1. 3μ mで見積もっておけば、何ら問題はないと考えられる。しかしながら、将来的に製造プロセスが進歩して、 1μ m未満のセル厚(d)を有する表示素子の製造も可能となることも無いとは言えない。しかしながら、 1μ m未満のセル厚(d)が実現できたとしても、汎用のTFT素子およびドライバを使用してコストアップのない表示素子を実現しようと思えば、そのために液晶材料が満足しなければならないパラメータ範囲としては、少なくとも、 $\Delta n \times |\Delta \epsilon| \ge 1$. 9、より好適には $\Delta n \times |\Delta \epsilon| \ge 1$. 96で規定しておけば、パラメータの下限値としては問題ないという結論に本願発明者等は達した。

[0144]

なお、前記したように、上記屈折率異方性(Δ n)および誘電率異方性(Δ e)の測定温度 Tk は、上記液晶材料、すなわち、ネマティック液晶相を示す液晶性媒質がネマティック相状態を示す温度であれば、特に限定されるものではないが、Tk = 0.5 Tni ~ 0.95 Tni の温度範囲内であることが好ましい。つまり、本実施の形態において、上記液晶材料は、ネマティック相状態における、550 nmでの屈折率異方性 Δ nと、ネマティック相状態における、1 k H z での誘電率異方性の絶対値 | Δ e | との積(Δ n×| Δ e |)が 1.9以上であればよいが、測定温度 0.5 Δ ni ~ 0.95 Δ ni 、測定波長 550 nmでの屈折率異方性 Δ nと、測定温度 0.5 Δ ni ~ 0.95 Δ ni 、測定周波数 1 k H z での誘電率異方性の絶対値 | Δ e | との積(Δ n×| Δ e |)が 1.9以上であることがより好ましい。

[0145]

本実施の形態において、低電圧駆動の目的のためには、上記パラメータ Δ n \times | Δ e|の値は大きければ大きい程、駆動電圧が下がって好ましい。しかしながら、汎用のTFT素子や駆動回路、IC(集積回路)には電圧値のバラツキが存在する。このため、そのバラッキ値程度の電圧値を駆動電圧とした場合、階調表示が定まらないおそれがある。このよ

[0146]

また、以上の議論では、液晶材料の屈折率異方性 Δ n および誘電率異方性 Δ ϵ でのみしか、好ましい範囲の規定を行っていないが、電気光学特性(例えば、電圧 – 透過率特性)は、液晶材料の物性値だけではなく、セル厚(d)のファクターも寄与する。つまり、前記したように、位相差(リターデーション)は、 Δ $n \times d$ で決定され、これが透過率に対応する。

[0147]

図 2 および図 5 に記載の本実施の形態にかかる表示素子 2 0 は、前記したように配光処理方向(例えばラビング方向)が、例えばアンチパラレルになるようにセルを組んでいる、所謂 E C B (Electrically Controlled Birefringence) タイプであって、上記したように配向処理方向が互いに平行または反平行の場合、つまり、平行配向モードの場合に、その光の利用効率が最大となる(つまり、透過率が最大になる)数値範囲としては、半波長条件($\lambda/2$ 条件:具体的には、 $\lambda=550$ n mとした場合に $\lambda/2=275$ n m)を中心とした、 $\lambda/4 \le \Delta$ n × d ≤ 3 $\lambda/4$ の範囲内、具体的な数値としては、137.5 (n m) $\le \Delta$ n × d ≤ 4 12.5 (n m) の範囲内が好ましい。より好ましくは175 (n m) $\le \Delta$ n × d ≤ 3 75 (n m) の範囲内である。また、上記配向処理方向が、互いに直交する場合、つまり、90 度ツイスト配向モード(いわゆる T N モード)の場合は、350 (n m) $\le \Delta$ n × d ≤ 6 50 (n m) の範囲で、光の利用効率が最大となる。本実施の形態によれば、上記各条件を満足することで、光の利用効率を向上させることができる。なお、上記各式中、 λ は入射光の波長 (n m)、すなわち観察波長(n m)を示し、dはセル厚(μ m)、すなわち誘電性物質層 3 の厚みを示す。

[0148]

なお、上記規定は、等方相温度領域中において発生させる位相差(Δ n×d)に関する規定である。よって、上記規定における屈折率異方性 Δ nは、できるだけ等方相を呈する温度に近い温度であることが望ましい。よって、上記位相差(Δ n×d)の算出において、上記屈折率異方性 Δ nは、前記したように、ネマティック相状態で、550nmにて測定した値であればよいが、できるだけ等方相を呈する温度に近い温度(安全には、 Δ n (K) = Δ n (K) - 5 (K) において測定された値であることが好ましい。

[0149]

上記したように、本実施の形態では、主に、上記表示素子20として、電極4・5の内側、すなわち、基板13・14における互いの対向面に、互いの配向処理方向A・Bが、前記したように例えばアンチパラレルとなるように、基板1・2の基板面に水平にラビング処理または光照射処理(好適には偏光光照射処理)等の配向処理が施された配向膜8・9(水平配向膜)が設けられている場合を例に挙げて説明した。しかしながら、本発明は上記構成にのみ限定されるものではない。

[0150]

すなわち、上記表示素子20においては、電界の印加による光学的異方性の発現を促進するための配向補助材Lとして、例えば上記一対の基板13・14のうち少なくとも一方の基板に、水平配向膜として上記配向膜8・9の少なくとも一方、好適には両方が設けられていることで、上記誘電性物質層3における上記水平配向膜との界面付近における液晶

分子 12 の配向方向を基板面内方向に規定することができる。このため、上記の構成によれば、前記した液晶性媒質に液晶相、すなわちネマティック液晶相を発現させた状態において、前記液晶性媒質を構成する液晶分子 12 を、基板面内方向に配向させることができる。従って、上記配向補助材 1 と、上記基板面内方向に沿う部分の割合が大きくなるように形成することができる。これにより、上記配向補助材 1 によって、上記液晶性媒質を構成する液晶分子 12 が電圧印加時に上記基板面内方向に配向するように、上記液晶分子 12 の配向を促進させることができる。従って、電圧印加時における光学的異方性の発現を、確実かつ効率良く促進させることができる。特に、水平配向膜は、上記 12 全(誘電率異方性)が負の液晶性媒質を用いて、液晶分子 12 を、電圧印加時に、基板面内方向に配向させるという本発明の目的に好適で、垂直配向膜を用いた場合と異なり、電圧印加時に基板面内に効率良く液晶分子 12 を配向させることが可能であり、より効果的に光学的異方性を発現させることができる。

[0151]

そして、特に、上記配向補助材しとして上記水平配向膜にラビング処理または光照射処理等の配向処理を施したものを使用すると、電圧印加時に液晶分子12の配向方向を一方向に揃えることが可能となるので、電圧印加時に、より一層効果的に光学的異方性を発現させることができる。効果的に光学的異方性を発現させることができれば、より低い電圧で駆動可能な表示素子を実現することができる。

[0152]

そして、上記水平配向膜が、上記一対の基板13・14の各々に設けられていると共に、上記ラビング処理または光照射処理における、ラビング方向または光照射方向が、互いに平行、反平行、または直交するように配されていることで、従来のネマティック液晶モードと同様に、電圧印加時の光の利用効率が高まるので透過率が向上し、ひいては低電圧駆動が可能となると共に、上記誘電性物質層3の上記水平配向膜との界面付近における、上記液晶分子12の配向方向を所望の方向に確実に規定することができる。そして、特に、この場合、上記ラビング方向または光照射方向が互いに異なるように上記ラビング方向または光照射方向が互いに異なるように上記が照射方向が直に上記が正立とで、電圧印加時に、上記液晶性異質を構成する上記液晶分子12を、捩れ構造をなすように配向させることができる。とれたより、上記液晶性媒質の次長分散による色付き現象を緩和することができる。これにより、上記液晶性媒質の波長分散による色付き現象を緩和することができる。

[0153]

また、電界の印加による光学的異方性の発現を促進するための配向補助材 L は、必ずしも、上記したように基板 1 3 · 1 4 の対向面表面に形成されている必要はなく、上記一対の基板 1 3 · 1 4 間、さらに言えば、上記一対の基板 1 · 2 間に設けられていればよい。

[0154]

電圧無印加時には光学的等方性を示し、電圧印加によって光学的異方性を発現する誘電性物質、特に、電圧印加によって分子の配向方向が変化することで光学的異方性を発現する誘電性物質を用いて表示を行う表示素子は、高速応答特性および広視野特性を示す一方で、従来、駆動電圧が非常に高いという問題があった。

[0155]

これに対し、上記したように上記一対の基板1・2間に上記配向補助材Lが設けられていることで、電圧の印加により、上記誘電性物質中における液晶分子12の配向状態の変化を促進させることができ、電圧印加時により効率良く光学的異方性を発現させることができる。従って、上記したように上記一対の基板1・2間に上記配向補助材Lが設けられていることで、低電圧で光学的異方性を発現させることが可能となるので、実用レベルの駆動電圧で動作可能であり、高速応答特性および広視野特性を備えた表示素子を実現することができる。



[0156]

本実施の形態において、上記配向補助材しは、上記誘電性物質層3内に形成されていてもよい。この場合、上記配向補助材しは、構造的異方性を有していることが好ましい。また、上記配向補助材しは、上記誘電性物質層3中の液晶性媒質が液晶相を呈している状態で形成されたものであることが好ましい。上記配向補助材しは、重合性化合物からなるものであってもよく、高分子化合物からなるものであってもよい。また、上記配向補助材しは、鎖状高分子化合物、網目状高分子化合物、および環状高分子化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種の高分子化合物からなるものであっても、水素結合体からなるものであっても、多孔質材料からなるものであってもよい。

[0157]

上記の各構成は、上記電界の印加による光学的異方性の発現を促進するための配向補助 材しとして好適である。

[0158]

上記の各構成は、上記電界の印加による光学的異方性の発現を促進するための配向補助 材しとして好適である。

[0159]

また、上記配向補助材しは、上記誘電性物質層 3 中の液晶性媒質を小領域に分割するもの(材料)であることが好ましい。特に、上記小領域の大きさが可視光波長以下であることが好ましい。

[0160]

上記の構成によれば、液晶性媒質が小領域、好適には可視光波長以下のミクロな小領域に閉じ込められているので、液晶性媒質が等方相温度領域において、電圧印加時の電気光学効果(例えばカー効果)を広い温度範囲で発現させることができる。そしてこの小領域のサイズが可視光波長以下であると、上記配向補助材し、つまり上記液晶性媒質を小領域に分割せしめている材料と液晶性媒質との屈折率の不一致による光散乱を抑え込むことが可能となり、高コントラストな表示素子20を得ることができる。

[0161]

すなわち、本実施の形態にかかる表示素子 20の誘電性物質層 3には、前記媒質 11、 具体的には前記ネガ型液晶性混合物(液晶性媒質)に加えて上記した配向補助材 L が含まれていてもよい。また、該配向補助材 L は、配向補助材 L としての前記水平配向膜に代えて設けられていてもよく、前記水平配向膜とともに設けられていてもよい。なお、以下の説明においては、図 2 に示す表示素子 20 において上記誘電性物質層 3 内に上記した配向補助材 L が形成されている場合を例に挙げて説明するものとするが、本発明はこれに限定されるものではない。

[0162]

上記誘電性物質層 3 内に形成される配向補助材 L は、例えば、光重合性モノマー(重合性化合物)および光重合開始剤を適量、予め前記ネガ型液晶性混合物に添加しておき、該液晶性混合物がネマティック相状態において紫外線(UV)を照射して上記光重合性モノマーを重合し、図 9 に示すように、上記誘電性物質層 3 内に高分子鎖 1 5 を形成することで、得ることができる。

[0163]

この場合、前記ネガ型液晶性混合物はネマティック相を呈している状態で上記UV照射を行うため、上記高分子鎖15は、図9に示すように、配向膜8・9界面の配向処理方向A・Bに沿って表示素子20内部(セル内部)まで上記液晶分子12が一様に配向した状態のまま固定化されることになる。

[0164]

つまり、上記高分子鎖15は、1軸配向している液晶分子12をあるサイズで囲い込むような形で3次元的壁を形成する。囲まれた領域(カプセル、小領域)のサイズは、光重合性モノマー(重合性化合物)の添加量やUV光の照射エネルギー等で決まるものであり、前記したように、上記高分子鎖15を構成する高分子化合物(鎖状高分子化合物)の屈折

率と液晶分子12の屈折率とのミスマッチ(屈折率の不一致)から生じる光散乱によるコ ントラスト低下を防ぐためには、上記カプセル(小領域)のサイズは、可視光波長以下であ ることが好ましい。

[0165]

このように例えばネマティック相で上記高分子鎖15の形成(固定化)を施した誘電性 物質層3を、本実施の形態にかかる表示素子20の駆動温度領域である、ネマティックー アイソトロピック相転移温度(Tni)の上の等方相に加温すると、各々のカプセル中の液 晶性媒質は光学的等方相へと相転移する。

[0166]

しかしながら、上記したように高分子化合物でカプセル化やネットワーク化を施したも のは、高分子化合物の壁の効果(高分子壁のアンカリング効果)を、液晶分子12が等方相 の状態にある場合でも有効に作用することができるので、使用可能な温度範囲の拡大が可 能となる。従って、本実施の形態によれば、より広い温度範囲で駆動可能な表示素子を実 現することができる。

[0167]

次に、上記高分子鎖15 (鎖状高分子化合物)の形成(固定化)について以下に詳細に 説明する。

[0168]

上記髙分子鎖15は、例えば光重合性モノマー等の重合性化合物を重合(硬化)させて なる高分子化合物であって、例えば下記構造式 (9)

[0169]

【化4】

$$CH_2 = CR^3COO - M^1 - (Y^1)_q M^2 - (Y^2 - M^3)_n Y^3R^4 \cdots (9)$$

[0170]

で示される化合物(液晶(メタ)アクリレート、光重合性モノマー)を重合することによ り、得ることができる。

[0171]

なお、構造式 (9) 中、 R^3 は水素原子またはメチル基を表す。また、q および n はそ れぞれ独立して0または1の整数を示す。なお、上記 q、 n で示される整数(繰り返し単 位)が0の場合、単に単結合していることを示す。

[0172]

また、上記構造式(9)中、 M^1 、 M^2 、 M^3 は、それぞれ独立して、1. 4 – フェニ レン基、trans-1, 4-シクロヘキシレン基等の6貝環構造を有する置換基を示す。但 し、上記 \mathbf{M}^1 、 \mathbf{M}^2 、 \mathbf{M}^3 は、上記例示の置換基にのみ限定されるものではなく、下記構

[0173]

【化5】

[0174]

を有する置換基のうち、何れか一種の置換基を有していればよく、互いに同じであっても - 異なっていても構わない。なお、上記置換基において、mは1~4の整数を示す。

[0175]

また、上記構造式(9)中、 Y^1 および Y^2 は、それぞれ独立して、 $-CH_2$ CH_2 - 基、 $-CH_2$ O-基、 $-CH_2$ O-基、-COO-基、-COO-基、-CH=CH-基、-C=C-基、-CF=CF-基、 $-(CH_2)_4$ -基、 $-CH_2$ CH_2 CH_2 O-基、 $-CH_2$ CH_2 O-B CH_2 O-B CH_3 O-B CH_4 O-B CH_5 O-B CH_6 O-B O-B

さらに、上記構造式(9)中、 Y^3 は、-O-基、-OCO-基、または、-COO-基を表す。また、 R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、アルケニル基、アルコキシル基を表す。

[0177]

上記構造式(9)で示される化合物(液晶(メタ)アクリレート、重合性化合物)は、室温近傍の温度で液晶相を示すので、該化合物を重合することによって得られる高分子鎖15(つまり配向補助材L)に配向規制力を付与する能力が高く、誘電性物質層3内に封入する上記配向補助材Lの材料として好適である。

[0178]

これら光重合性モノマー(重合性化合物)の重合を開始させる方法としては特に限定されるものではなく、種々の方法を採用することができるが、上記重合を迅速に行わせるためには、上記誘電性物質層 3 に、重合開始に先立って、予め重合開始剤が添加されていることが好ましい。上記重合開始剤としては、特に限定されるものではなく、従来公知の重合開始剤を使用することができるが、具体的には、例えば、メチルエチルケトンパーオキサイド等が挙げられる。

[0179]

ここで、上記高分子鎖 1 5 からなる配向補助材 L が形成された表示素子 2 0 の製造方法の一例 (一製造例) について説明する。

[0180]

上記高分子鎖 15 からなる配向補助材 L が形成された表示素子 20 の製造方法において、基板 $1\cdot 2$ の表面に電極 $4\cdot 5$ 、配向膜 $8\cdot 9$ をそれぞれ積層して基板 $13\cdot 14$ を形成し、これら基板 $13\cdot 14$ を、図示しないシール材により、必要に応じて、例えば図示しないプラスチックビーズやガラスファイバースペーサ等のスペーサを介して貼り合わせるまでの工程は、前記した通りであり、誘電性物質層 3 内に上記高分子鎖 15 からなる配向補助材 L を形成する場合でもあっても、前記した製造方法と同様の方法を用いることができる。なお、本製造例においても、上記基板 $13\cdot 14$ (電極基板)は、プラスチックビーズ等のスペーサ(図示せず)を介して、両者の間隔(誘電性物質層 3 の厚さ)が $1\cdot 3$ 4 mとなるように調整した上で、後で注入する媒質 11 (誘電性液体)の注入口(図示せず)となる部分を除いて、シール材(図示せず)により上記基板 $13\cdot 14$ の周囲を封じて固定するものとする。また、本製造例においても、上記基板 $13\cdot 14$ を貼り合わせ、その間隙に媒質 11 を注入した後、上記注入口を封止してセルを完成させ、該セルの外側から偏光板 $6\cdot 7$ の貼付を行う。

[0181]

本製造例では、上記基板13・14間に、前記媒質11、すなわち、前記ネガ型液晶性混合物(液晶材料(1)、液晶性媒質)に、上記配向補助材Lの材料(配向補助材材料)として、光重合性モノマーの一種である前記構造式(9)で示される液晶(メタ)アクリレート(重合性化合物)および重合開始剤であるメチルエチルケトンパーオキサイドを添加したものを注入する。上記媒質11(液晶性媒質)に対する光重合性モノマー(重合性化合物)の添加量は、0.05重量%~15重量%の範囲内であることが好ましい。これは、上記媒質11に対する光重合性モノマー(重合性化合物)の添加量が0.05重量%未満の場合、該光重合性モノマーを重合(硬化)してなる高分子鎖15の上記媒質11に対する割合が少なく、配向補助材Lとしての機能が低下し、十分な配向規制力を発揮することができなくなるおそれがあり、上記媒質11に対する光重合性モノマー(重合性化合

物)の添加量が15重量%を超えると、上記高分子鎖15からなる配向補助材Lに印加される電界の割合が大きくなり、駆動電圧が増大する傾向にあるためである。

[0182]

また、上記媒質11に対する光重合性モノマー(重合性化合物)の添加量を上記範囲内とすることで、1軸配向している液晶分子12を可視光波長以下のサイズの3次元的壁からなる高分子鎖15で囲い込むことができ、前記したように、得られた高分子鎖15(高分子化合物)の屈折率と液晶分子12の屈折率とのミスマッチから生じる光散乱によるコントラスト低下を防止することができる。

[0183]

また、上記重合性化合物に対する重合開始剤の添加量は、上記重合性化合物の種類や使用量等に応じて適宜設定すればよく、特に限定されるものではないが、上記重合性化合物に対し、10重量%以下の範囲内となるように抑えることが、上記表示素子20の比抵抗の低下を防止する上で好ましい。上記重合性化合物に対する重合開始剤の添加量が10重量%を超えると、上記重合開始剤が不純物として作用し、上記表示素子20の比抵抗が低下するおそれがある。

[0184]

本実施の形態において、上記重合性化合物の重合条件(反応条件)は、特に限定されるものではないが、前記したように、上記配向補助材 L は、上記媒質 1 1 (液晶性媒質)が液晶相を呈している状態で形成されたものであることが好ましい。このように、上記配向補助材 L が、上記誘電性物質層 3 中の液晶性媒質が液晶相、すなわち本実施の形態においてはネマティック液晶相を呈している状態で形成されてなることで、得られた配向補助材 L (高分子鎖 1 5) は、上記液晶性媒質が液晶相(ネマティック液晶相)を示す状態における、上記液晶性媒質を構成する液晶分子 1 2 の配向方向に略平行な部分の割合が大きくなる。

[0185]

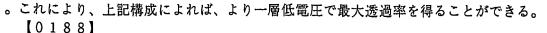
つまり、本実施の形態において、上記したように誘電性物質層3を構成する媒質11が 液晶相を呈している状態では、この媒質11における液晶分子12は、配向膜8・9に施 した配向処理の影響を受け、図2に示すように配向処理方向A・Bに沿って配向している 。従って、この状態で上記光重合性モノマーを重合させることにより、図9に示すように 、上記重合によって得られる高分子鎖15は、上記液晶分子12の配向方向に沿う部分の 割合が大きくなる。つまり、上記高分子鎖15は、配向処理の影響によって配向している 液晶分子12の配向方向に向いている割合が大きくなるように、構造的異方性を有してい る。本実施の形態によれば、このように上記配向補助材しが構造的異方性を有することで 、上記誘電性物質層3中における上記液晶分子12の配向方向の変化を、上記配向補助材 しとの分子間相互作用によって促進させることができる。

[0186]

このような状態を有する表示素子 20 を、ネマティックーアイソトロピック(等方相)相転移温度(T_{ni})直上近傍の温度(相転移温度よりも僅かに高い温度 T_{e} 、例えば T_{e} = T_{ni} + 0. 1 K)の液体状態(等方相状態)に保ち、両電極 4 · 5 間に電圧を印加すると、上記配向膜 8 · 9 界面近傍のみならず、バルク領域を含む全ての領域において上記液晶分子 1 2 が配向し始める。さらに電圧を高くしていくと、誘電性物質層 3 におけるあらゆる領域の液晶分子 1 2 の配向秩序が上昇し、大きな光学応答を得ることができる。

[0187]

これは、例えば前記図2に示すように上記高分子鎖15からなる配向補助材Lが形成されていない表示素子20では、分子配向を促す役目を、例えば基板13・14表面(配向膜8・9)に施した配向処理だけが担っていたのに対して、上記図9に示す表示素子20では、予め所望の配向方向に形成された高分子鎖15がセル内のあらゆる領域に存在するためである。すなわち、本製造例における表示素子20では、配向膜8・9に施した配向処理に加えて、この配向処理方向に沿って配向する部分の割合が多くなるように形成した高分子鎖15が、上記液晶分子12の上記配向処理方向への配向を促す役目を担っている



以上のように、本実施の形態によれば、上記配向補助材 L によって、電圧印加時に、上記液晶性媒質を構成する液晶分子 1 2 が、上記液晶相状態における配向方向と同様の方向に配向するように、上記液晶分子 1 2 の配向を促進させることができる。したがって、電圧印加時における光学的異方性の発現を、確実に促進させることができる。

[0189]

なお、本実施の形態において、上記重合性化合物の重合反応における反応圧力、反応時間)等の反応条件は特に限定されるものではなく、上記重合が完了するように、上記重合性化合物の種類や使用量、反応温度等に応じて適宜設定すればよい。

[0190]

本製造例において用いられる上記ネガ型液晶性混合物(液晶材料(1))は、62 $\mathbb C$ (T_{ni})未満でネマティック液晶相を示し、それ以上の温度では等方相を示す。よって、本製造例においては、外部加温装置(図示せず)によって上記基板13·14の温度を、上記 T_{ni} よりも低い温度(具体的には40 $\mathbb C$)に保った状態で、上記基板13·14間に上記媒質11および上記配向補助材材料を注入したセル(表示素子20)に紫外線を照射した。これにより、上記基板13·14間に注入された上記光重合性モノマーを、上記誘電性物質層3を構成する媒質11が液晶相(ネマティック液晶相)を示している状態で重合(硬化)させて上記高分子鎖15(配向補助材L)を形成した。

[0191]

このようにして得られた上記表示素子 20 (図 9 参照) は、図 2 に示す表示素子 20 と 同様に、外部加温装置により、ネマティックーアイソトロピック(等方相)相転移温度(T_{ni})直上近傍の温度(相転移温度よりも僅かに高い温度 T_{e} 、例えば T_{e} = T_{ni} + 0. 1 K) に保ち、両電極 4 · 5 間に電圧を印加することにより、透過率が変化する。すなわち、上記誘電性物質層 3 に封入した媒質 1 1 を、該媒質 1 1 のネマティックーアイソトロピック(等方相)相転移温度(T_{ni})より僅かに高い温度に保つことによって等方相状態とし、両電極 4 · 5 間に電圧を印加することにより、誘電性物質層 3 の透過率を変化させることができた。

[0192]

なお、誘電性物質層 3 に封入する媒質 1 1 は、単一化合物で液晶性を示すものであってもよく、複数の物質の混合により液晶性を示すものでもよい。あるいは、これらに他の非液晶性物質が混入されていてもよい。

[0193]

上記誘電性物質層 3 に封入される媒質 1 1 における液晶性を示す物質(媒質)、すなわち、液晶性媒質(液晶性化合物およびその混合物、あるいは、複数の物質の混合により液晶性を示す液晶性混合物等)の割合は、20重量%以上であることが好ましく、50重量%以上であることがより好ましい。

[0194]

また、光重合性モノマー(重合性化合物)は、上記例示の化合物に限定されるものではなく、例えば、同一分子内に液晶骨格と重合性官能基とを有する他の重合性モノマー、例えば他の液晶(メタ)アクリレートであってもよい。なお、中間調表示と低電圧駆動を立するためには、上記液晶性(メタ)アクリレートとしては、例えば前記構造式(9)に示すように、液晶骨格と重合性官能基との間に、メチレン基(メチレンスペーサ)等のにいままりに、液晶骨格と重合性官能基との間に、メチレン基(スペーサ)がない単官能液晶性(メタ)アクリレートであることが好ましく、単官能液晶性アクリレートであることが好ましく、単官能液晶性アクリレートであるとがより好ましい。すなわち、上記光重合性モノマーとしては、2つあるいは3つの6員環を有する液晶骨格を構造単位として有する、環状アルコール類、フェノール類、または芳香族ヒドロキシ化合物等の水酸基含有化合物と、(メタ)アクリル酸とのエステル、なわち、上記液晶骨格をエステル位に有する単官能(メタ)アクリレート等が好ましい。

[0195]

このような単官能(メタ)アクリレートは、(メタ)アクリロイルオキシ基と液晶骨格 の間に、アルキレン基またはオキシアルキレン基等の柔軟性を有する連結基がない。この ため、この種の単官能(メタ)アクリレートを重合させて得られる重合体(髙分子化合物)は、主鎖に、剛直な液晶骨格が、連結基を介さずに直接結合された構造を有しており、 上記液晶骨格の熱運動が当該高分子化合物の主鎖により制限されるので、この主鎖によっ て影響を与えられる液晶分子12の配向をより安定化させることができる。

[0196]

また、上記誘電性物質層3に封入する媒質11に添加する上記他の重合性モノマー(光 重合性モノマー)としては、例えば、エポキシアクリレート類を用いてもよい。該エポキ シアクリレート類としては、例えば、ビスフェノールA型エポキシアクリレート、ブロム 化ビスフェノールA型エポキシアクリレート、フェノールノボラック型エポキシアクリレ ート等を用いることができる。エポキシアクリレート類は、1分子中に、光照射により重 合するアクリル基と、加熱により重合するカルボニル基および水酸基とを併せ持っている 。このため、硬化法として光照射法と加熱法とを併せて用いることができる。この場合、 光照射により重合する官能基と、加熱により重合する官能基との少なくともどちらか一方 の官能基が反応して重合(硬化)する可能性が高い。従って、未反応部分がより少なくな り、十分な重合を行うことができる。

[0197]

なお、この場合、必ずしも光照射法と加熱法とを併せて用いる必要はなく、何れか一方 の方法を用いてもよい。すなわち、本実施の形態において、上記配向補助材Lの形成方法 、すなわち上記重合性モノマーの重合方法としては、光照射により重合する光重合性モノ マーを使用して該光重合性モノマーを紫外線(光)によって重合させる方法に限らず、使 用する重合性化合物の特性に合わせた重合方法を適宜選択すればよい。言い換えれば、本 実施の形態において上記配向補助材Lを形成するために媒質11に添加する重合性化合物 (重合性モノマー) は、光照射によって重合する光重合性モノマーに限らず、光照射以外 の方法で重合する重合性モノマーであってもよい。

[0198]

また、誘電性物質層3に封入する媒質11に添加する重合性モノマーとしては、この他 にも、アクリレートモノマー(例えば、アルドリッチ社製のエチルヘキシルアクリレート (EHA)、トリメチルヘキシルアクリレート (TMHA) 等)と、ジアクリレートモノ マー(例えば、メルク社製の「RM257」(商品名))との混合物等を用いることもで きる。

[0199]

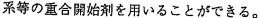
なお、上記した何れの重合性化合物を用いる場合においても、前記した理由から、上記 媒質11(液晶性媒質)に対する重合性化合物の添加量は、0.05重量%~15重量% の範囲内であることが好ましく、上記重合性化合物に対する重合開始剤の添加量は、10 重量%以下であることが好ましい。

[0200]

本実施の形態において、上記配向補助材しを重合性化合物から形成する場合であっても 、上記重合性化合物を重合する上で重合開始剤は必ずしも必須ではないが、上記重合性化 合物を、例えば光や熱により重合して高分子量化するためには、前記したように、重合開 始剤を添加することが好ましい。重合開始剤を添加することによって重合を迅速に行うこ とができる。

[0201]

また、上記製造例においては、重合開始剤としてメチルエチルケトンパーオキサイドを 用いたが、上記重合開始剤としては、上記例示の化合物にのみ限定されるものではなく、 上記例示の化合物以外にも、例えば、ベンゾイルパーオキサイド、キュメンハイドロイド パーオキサイド、tert-ブチルパーオクトエート、ジクミルパーオキサイド等が挙げられ る。また、これらの化合物以外にも、例えば、ベンゾイルアルキルエーテル系、アセトフ エノン系、ベンゾフェノン系、キサントン系、ベンゾインエーテル系、ベンジルケタール



[0202]

なお、市販品では、例えば、メルク社製の「ダロキュア1173,1116」、チバケミカル社製の「イルガキュア184,369,651,907」、日本化薬社製の「カヤキュアDETX,EPA,ITA」、アルドリッチ社製の「DMPAP」等(何れも登録商標)をそのまま、あるいは適宜混合して用いることができる。

[0203]

また、本実施の形態では、配向補助材 L として、主に高分子鎖 1 5 (鎖状高分子)を形成する場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、上記配向補助材 L としては、電圧印加による分子(液晶分子 1 2)の配向を補助(促進)することができるものであればよい。

[0204]

上記配向補助材しとしては、例えば、前記したように、網目状高分子化合物(網目状高分子材料)、環状高分子化合物(環状高分子材料)等であってもよい。上記網目状高分子化合物は、例えば、前記重合性化合物の重合時あるいは重合後に架橋剤を添加するか、あるいは、例えば自己架橋型の重合性化合物を使用する等、架橋反応により、得られる高分子化合物に三次元網目構造を導入することにより容易に得ることができる。同様に、環状高分子化合物もまた、用いる重合性化合物や添加剤を適切に選択することにより環化重合させる等して容易に得ることができる。なお、これら重合反応における重合条件は、これら重合反応が完了するように適宜設定すればよく、特に限定されるものではない。

[0205]

また、配向補助材しは、必ずしも重合性化合物から形成する必要はない。例えば、配向補助材しとして、前記したように、多孔質材料を用いてもよい。この場合、例えば、上記重合性化合物に代えて、チタン酸バリウム等のゾルゲル材料(多孔質材料)を、誘電性物質層3に封入する、液晶性媒質等の媒質11(誘電性物質(誘電性液体))に予め加えておけばよい。これにより、高分子鎖15からなる配向補助材しを用いる場合と同等の効果を得ることができる。

[0206]

特に、上記配向補助材 L として多孔質材料を使用する場合は、上記誘電性物質層 3 を挟持する上記基板 1 3 · 1 4 界面(例えば前記配向膜 8 · 9)のみに配向処理を施した上で上記多孔質材料層を形成させると、上記基板 1 3 · 1 4 界面の異方性に応じて自己組織的に上記多孔質材料層(配向補助材 L)を異方性成長させることが可能となる。従って上記多孔質材料を用いる場合は、配向補助材 L を、必ずしも上記液晶性媒質が液晶相を呈している状態で形成させる必要がなく、製造プロセスの簡略化が実現できる。

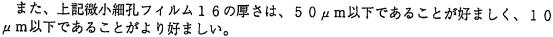
[0207]

なお、本実施の形態において、上記多孔質材料としては、上記ブルゲル材料以外に、例えば、図10(a)・(b)に示すように、内部に、基板面内方向に伸長(延伸)された 微小細孔16aを有する微小細孔フィルム16を用いることができる。図10(a)・(b)は、本実施の形態にかかる表示素子20のさらに他の概略構成を示す断面模式図であり、図10(a)は、上記表示素子20における、電圧無印加時(V=0)の液晶分子12の配向状態を模式的に示す断面模式図であり、図10(b)は、図10(a)に示す表示素子における、電圧印加時(V>Vth(閾値))の液晶分子12の配向状態を模式的に示す断面模式図である。

[0208]

ここで、フィルム内部に、基板面内方向の1方向に伸長(延伸)された形状を有する微小細孔16aを備えた微小細孔フィルム16からなる配向補助材Lとして、メンブレンフィルタ等の、微小細孔を有する市販のフィルムを延伸してなるフィルムを微小細孔フィルム16とする配向補助材Lが形成された表示素子20の製造方法の一例(一製造例)について説明する。

[0209]



[0217]

なお、上記微小細孔フィルム16の構造としては、螺旋状結晶等、捩れ構造を有するものであってもよい。このような微小細孔フィルム16としては、例えば、ポリオレフィン系のフィルムや、ポリペプチド系のフィルム等が挙げられる。

[0218]

上記捩れ構造を有するポリペプチド系のフィルムとしては、螺旋構造、すなわち α - ヘリックス形成能のある合成ポリペプチドが好ましい。

[0219]

 α ~ へリックス形成能のある合成ポリペプチドとしては、例えば、ポリー γ - ベンジルー L - グルタメート、ポリー γ - メチルー L - グルタメート、ポリー γ - エチルー L - グルタメート等のポリグルタミン酸誘導体;ポリー β - ベンジルー L - アスパルテート等のポリアスパラギン酸誘導体;ポリー L - ロイシン;ポリー L - アラニン;等が挙げられる

[0220]

これら合成ポリペプチドは、市販のものあるいは文献等に記載の方法に準じて製造したものを、そのまま、あるいは、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン等の難水溶性のヘリックス溶媒等で希釈して用いることができる。

[0221]

また、市販の α - ヘリックス形成能のある合成ポリペプチドとしては、例えば、「アジコートA-2000」(商品名、味の素株式会社製)、「XB-900」(商品名、味の素株式会社製)、「PLG-10, -20, -30」(商品名、協和発酵工業株式会社製)等の、ポリー γ - メチルーL - グルタメート等が挙げられる。

[0222]

上記配向補助材Lとして上記したように捩れ構造を有する微小細孔フィルム16を用いた場合、媒質11 (誘電性物質) がカイラル性を示すときに、該媒質11の捩れ構造と上記微小細孔フィルム16の捩れ構造が近い場合には大きな歪みが生じず、上記媒質11の安定性が高まる。また、上記配向補助材Lとして上記したように捩れ構造を有する微小細孔フィルム16を用いることで、上記媒質11カイラル性を示さない場合でも、上記微小細孔フィルム16の捩れ構造に沿って上記媒質11が配向するので、その結果、上記媒質11がカイラル性を示す場合に近い性質を示す。

[0223]

さらに、上記配向補助材Lとして用いられるその他の多孔質材料としては、微粒子、例えば、ポリスチレン微粒子とSiО2微粒子とからなる多孔質無機層を用いてもよい。

[0224]

ここで、上記多孔質無機層からなる配向補助材Lが形成された表示素子20の製造方法の一例(一製造例)について説明する。なお、以下の製造例においては、本製造例にて作製される表示素子20が、微小細孔フィルム16が設けられた前記表示素子20において、配向補助材Lとしての配向膜8・9および微小細孔フィルム16に代えて、上記多孔質無機層からなる配向補助材Lが形成されている構成を有している場合を例に挙げて説明するものとする。

[0225]

上記配向補助材 L として上記ポリスチレン微粒子とSiO2 微粒子とからなる多孔質無機層を形成する場合、まず、例えば、重量平均粒子径100 n mのポリスチレン微粒子と、重量平均粒子径5 n m の SiO2 微粒子が混合分散された水溶液中に、透明電極付きの基板として、例えば電極4・5 が形成された基板1・2(ガラス基板)を浸漬し、引き上げ法にて、上記ポリスチレン微粒子とSiO2 微粒子との混合微粒子の自己集合現象を利用して数 μ m の膜厚の混合微粒子層を作成する。その後、高温下で焼成してポリスチレンを気化させることにより、配向補助材 L として、孔径100 n m の微小細孔を有する逆オ

パール構造の多孔質無機層が、上記電極4・5が形成された基板1・2表面に形成された基板(電極基板)を、配向補助材付きの基板13・14として得ることができる。その後、後で注入する媒質11(誘電性液体)の注入口(図示せず)となる部分を除いて、シール材(図示せず)により上記基板13・14の周囲を封じて固定し、これら基板13・14間に、前記した媒質11を注入することにより、上記多孔質無機層に設けられた微小細孔に上記媒質11が封入されてなる誘電性物質層3が形成されたセル(表示素子20)を得ることができる。

[0226]

また、上記誘電性物質層 3 内に形成される配向補助材 L としては、水素結合ネットワーク(水素結合体)等を用いることもできる。ここで、水素結合ネットワークとは、化学結合ではなく、水素結合、つまり、例えば酸素・窒素・フッ素等のように電気陰性度の大きい原子 2 個の間に水素原子が介在することによりできる結合によって形成された結合体を意味する。

[0227]

このような水素結合ネットワークは、例えば、非特許文献1 (p.314, Fig.2) に記載のゲル化材(水素結合性材料)である、下記構造式(10)

【0228】 【化6】

[0229]

で示される化合物(Lys18)を、前記媒質11に対し、0.15mol%の割合で添加、混合することにより得ることができる。

[0230]

すなわち、本実施の形態においては、上記構造式(10)で示される化合物(Lys18)を、媒質11に対し0.15mo1%の割合で混合することによって実現される、非特許文献 1 (p.314, Fig.1) に記載のゲル状態を示す水素結合ネットワークを、上記配向補助材しとして用いることができる。このように、水素結合ネットワークを配向補助材しとして用いる場合でも、重合性化合物を重合させて得られる配向補助材しを用いる場合と同等の効果を得ることができる。

[0231]

なお、本実施の形態では、主に、上記したように、上記表示素子20が、配向補助材Lを用いて電圧印加時の光学的異方性の発現を促進することにより表示を行う場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、誘電性物質層3として、ネマティック液晶相を示す液晶性媒質にカイラル剤を多量に添加した系、特に、このような系において発現することがあるコレステリックブルー相(青色相(BP相;Blue Phase))を示す液晶性媒質を用いて表示を行う構成としてもよい。

[0232]

上記ネマティック液晶相は、前記した棒状の液晶分子12において、ランダムな重心配置に長軸方向の秩序のみが加わった、最も対象性が高い液晶相であり、上記コレステリックブルー相は、上記ネマティック液晶相を出発点として上記液晶分子12に掌性を導入することにより、螺旋構造を有し、螺旋軸に沿った周期構造が高次構造としてネマティック相に重畳した構造を有している。上記コレステリックブルー相は、微視的(局部的)には下次のネマティック相と基本的には同じ構造を有し、巨視的には、螺旋軸が三次元的に周期構造を形成している構造を有している。

[0233]

上記コレステリックブルー相は、温度上昇させたときに、カイラルネマティック相より も高い温度領域において見られる相であり、電圧無印加時には光学的等方性、電圧印加時 には光学的異方性を示す。

[0234]

但し、上記コレステリックブルー相は、電圧無印加時に、完全なアイソトロピック相 (等方相)ではなく、可視光波長程度以下のサイズで、三次元的周期構造を示すことが知られている。

[0235]

上記コレステリックブルー相は、ある温度範囲内で、上述したように一定の周期構造を有しており、温度上昇に対して比較的安定に存在している。よって、上記コレステリックブルー相を示す液晶性媒質を用いて表示を行う場合、コレステリックブルー相は自発的に安定化しているので、前記したように配向補助材して光学的異方性の発現を促進させる必要がなく、プロセスを簡略化することが可能となる。

[0236]

本実施の形態において用いられる上記コレステリックブルー相を示す液晶性媒質としては、具体的には、例えば、「JC-1014XX」(商品名、チッソ社製のネマティック液晶混合体)、4-シアノ-4'-ペンチルビフェニル(「<math>5CB」(略称)、アルドリッチ社製)、カイラルドーパント(メルク社製の「ZLI-4572」(商品名))を、各々、48.2mo1%、47.4mo1%、4.4mo1%の割合で混合してなる混合物が挙げられる。上記化合物を上記の割合で混合すると、331.8K~330.7Kにおける 1.1Kの温度範囲で、上記コレステリックブルー相が発現する。

[0237]

また、上記コレステリックブルー相を示す他の物質としては、例えば、「ZLI-2293」 (商品名、メルク社製の混合液晶)、下記構造式 (11)

[0238]

【化7】

$$C_8H_{17}$$
 C_8H_{17} ...(11)

[0239]

で示される化合物(バナナ型(屈曲型)液晶、クラリアント社製の「P8PIMB」(略称))、カイラルドーパント(メルク社製の「MLC-6248」(商品名))を、各々、67.1%、15%、17.9%の割合で混合してなる混合物が挙げられる。該混合物は、77.2 \mathbb{C} ~82.1 \mathbb{C} 00温度範囲でコレステリックブルー相を示した。

[0240]

また、上記混合物以外にも、上記「ZLI-2293」(メルク社製の混合液晶)を67.1%、下記構造式(12)

[0241]

【化8】

[0242]

で示される化合物(直線状液晶、クラリアント社製の「MHPOBC」(商品名))を15%、カイラルドーパント(メルク社製の「MLC-6248」(商品名))を17.9%の割合で混合してなる混合物も、83.6%~87.9%の温度範囲でコレステリックプルー相を示した。

[0243]

なお、上記「2LI-2293」と「MLC-6248」とを混合するだけではコレステリックブルー相を発現させることはできなかったが、バナナ型(屈曲型)の液晶材料(液晶性媒質)である前記構造式(11)で示される化合物や、直線状の液晶材料(液晶性媒質)である前記構造式(12)で示され化合物を添加することにより、コレステリックブルー相を示した。

[0244]

なお、本実施の形態において用いられる直線状の液晶材料(直線状液晶)としては、ラセミ体を用いてもよく、カイラル体を用いてもよい。上記直線状液晶としては、前記構造式(11)で示される化合物(具体的には、上記「MHPOBC」)のように、反傾構造(一層ごとに異なる方向を向いている)を有する化合物が好ましい。

[0245]

また、バナナ型(屈曲型)の液晶材料(バナナ型(屈曲型)液晶)における屈曲部(結合部)は、フェニレン基等のベンゼン環以外に、ナフタレン環やメチレン鎖等により形成されていてもよい。また、上記屈曲部(結合部)には、アゾ基が含まれていてもよい。

[0246]

上記バナナ型(屈曲型)液晶としては、上記「P8PIMB」以外にも、例えば、下記構造式(13)

[0247]

【化9】

•••(13)

[0248]

で示される化合物(「Azo-80」(略称)、クラリアント社製)、下記構造式(14)

【0249】 【化10】

$$C_8H_{17}$$
 C_8H_{17}
 C_8H_{17}
 C_8H_{17}
 C_8H_{17}
 C_8H_{17}
 C_{14}

[0250]

で示される化合物 (「8 A m 5」 (略称)、クラリアント社製)、下記構造式 (15) 【0251】

【化11】

•••(15)

[0252]

で示される化合物(「140Am5」(略称)、クラリアント社製)等が挙げられるが、 これら化合物にのみ限定されるものではない。

[0253]

なお、本実施の形態にかかる表示素子20のように上記誘電性物質3内に高分子化合物を固定化(安定化)してなる表示素子、あるいは、多孔質材料等で液晶材料(液晶性媒質)を小領域に分割して閉じ込めた表示素子等においては、上記高分子化合物や多孔質材料の含有量に応じて印加電圧降下(電圧ドロップ)が生じる場合がある。つまり、上記した構造を有する表示素子20においては、上記高分子化合物や多孔質材料で印加電圧が消費される分だけ、上記表示素子20の駆動電圧が上昇してしまう。

[0254]

しかしながら、本実施の形態では、前記したように、上記誘電性物質層 3 に使用する液晶材料(ネガ型液晶性混合物)の屈折率異方性 Δ n 並びに誘電率異方性 Δ ϵ を、前記した範囲内、好適には、例えば、 Δ n \geq 0 . 2 0 、および、 $|\Delta$ ϵ $|\geq$ 2 0 の範囲内に設定している。この場合、駆動電圧は、既に、従来のTFT素子構造、従来の汎用ドライバを用いて駆動可能な 6 . 8 V という値が見積もられている。従って、たとえ上記高分子化合物や多孔質材料の固定化によって駆動電圧が例えば 3 倍弱増大して 1 8 V になったとしても、 1 8 V という駆動電圧であれば、TFT素子のゲート電極の耐圧(ゲート耐圧)が、 5 1 V で対応可能であり、第 1 目標とした 2 4 V 駆動の場合におけるゲート耐圧の限界値 6 3 V よりも 1 2 V も低くて済む。従って、この場合にも、ゲート電極の膜厚や膜質のマージンを従来よりも増加させることができ、より製造し易く、より現実的な素子構造を実現することが可能となる。

[0255]

従って、本実施の形態によれば、上記の構成とすることで、若干の素子構造面、駆動回路面におけるコストアップはあるが、広い温度範囲で駆動可能な表示素子を実現することができ、実用化への大きな前進となることは言うまでもない。

[0256]

なお、本実施の形態では、例えば図2および図5等に示すように、主に、配向膜8・9をアンチパラレルに配向処理(ラビング)するとともに、上記配向処理方向(ラビング方向)A・Bと、上下の偏光板6・7とのなす角度を45°に設定した場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。

[0257]

例えば、図11および図12に示すように、互いに直交する方向に配向膜 $8\cdot 9$ を配向処理(例えばラビング処理)し、上下の基板 $13\cdot 14$ で、これら基板 $13\cdot 14$ 表面の配向処理方向(例えば配向膜 $8\cdot 9$ のラビング方向)と偏光板 $6\cdot 7$ の吸収軸方向とを、互いに平行あるいは直交配置とする、従来のTN-LCDのような構成にしてもよい。この場合にも、TFT素子の耐圧上、駆動可能な範囲内の電圧値まで低電圧化することが可能となり、実用化への道が大きく開ける。

[0258]

但し、上記したような、図11および図12に示す配置は、いわゆるTN(Twisted Ne matic)タイプであり、その光の利用効率が最大になる条件は、ファーストミニマム条件(1st minimun condition)と呼ばれるもので、350(nm) $\leq \Delta n \times d \leq 650$ (nm)

ページ: 35/

、より好ましくは、400 (nm) ≤Δn×d≤550 (nm) である。

[0259]

また、本実施の形態にかかる表示素子20は、図13および図14に示すように偏光板6・7を設け、上記誘電性物質層3を構成する媒質11が、一方向の掌性のみの捩れ構造を有する構成としてもよい。この場合にも、従来のTFT素子の耐圧上、駆動可能な範囲内の電圧値まで低電圧化することが可能となり、実用化への道が大きく開ける。

[0260]

但し、図13に示すような一方向掌性の捩れタイプでは、光の利用効率を勘案した場合、捩れのピッチは、可視光波長範囲内、あるいは可視光波長範囲以下の範囲内であることが好ましい。

[0261]

ここで、一方向の掌性を示す媒質11(液晶性媒質)としては、例えば、該媒質自身がカイラル性を有する(光学的に活性な)カイラル物質を用いてもよい。上記媒質11(液晶性媒質)が上記カイラル物質からなる場合、上記媒質11は光学的に活性なため、媒質11自身が自発的に捩れ構造をとり、安定な状態になる。カイラル性を有するカイラル物質としては、分子中に不斉炭素原子(キラル中心)を有する化合物であればよい。

[0262]

このようなカイラル物質としては、具体的には、例えば、4-(2-メチルブチル)フェニル-4'-オクチルピフェニル-4-カルボキシレート等が挙げられるが、上記例示の化合物にのみ限定されるものではない。

[0263]

また、上記一方向の掌性を示す媒質11 (液晶性媒質) としては、例えば、前記した各種バナナ型 (屈曲型) 液晶のように、それ自身は不斉炭素原子を持たない (つまり、分子自体はカイラル性を持たない) が、分子形状の異方性とパッキング構造とにより、系としてカイラル性が発生する分子を含む媒質でもよい。

[0264]

また、その他、液晶用途として一般的なカイラル剤(カイラルドーパント)を液晶材料に適当な濃度で混合したカイラル剤添加液晶材料としてもよい。

[0265]

このような表示素子20においては、図13に示すように、電極4・5間に電界を印加すると、電圧印加によって生じる短距離分子間相互作用により、一方向の掌性、すなわち、右捩れあるいは左捩れの何れか一方のみの捩れ構造(ツイスト構造)を有するクラスタ17…(液晶分子12の小集団)が発生して旋光性を生じる。すなわち、上記表示素子20における、光学的異方性が発現している状態における液晶分子12の配向方向は、一方向の掌性のみの捩れ構造となる。

[0266]

従って、上記表示素子20は、それぞれのクラスタ17 (各捩れ構造)の方位に相関性がなくても、一定の旋光性を有するため、全体として、大きな旋光性を発現することができる。このため、最大透過率が得られる電圧は、従来よりもさらに低くなる。

[0267]

特に、上記媒質11 (液晶材料) にカイラル剤が添加されていると、上記媒質11中の液晶分子12の配向方向を確実に、一方向の掌性のみの捩れ構造とすることができる。

[0268]

つまり、カイラル剤は、隣接する液晶分子12と互いに捩れ構造をとる。この結果、液晶性媒質(液晶性物質)の分子間の相互作用のエネルギーが低くなり、上記液晶性媒質は自発的に捩れ構造をとり、構造が安定化する。それゆえ、カイラル剤を含む媒質11(誘電性物質)は、上記ネマティックーアイソトロピック相転移温度Tn:近傍の温度では、急激な構造変化が起こらず、光学的等方性を有する液晶相(ネマティック液晶相)が発現し、相転移温度を低下させることができる。

[0269]

このようなカイラル剤としては、例えば、前記した「乙LI-4572」(商品名、メルク社製)、「MLC-6248」(商品名、メルク社製)の他、「C15」(商品名、メルク社製)、「CB15」(商品名、メルク社製)等が挙げられるが、これら例示のカイラル剤にのみ限定されるものではない。

[0270]

上記媒質 1 1 がカイラル剤を含む場合、例えば上記媒質 1 1 として上記したカイラル剤添加液晶材料を使用する場合、上記媒質 1 1 におけるカイラル剤の濃度は、上記媒質 1 1 における液晶性媒質(液晶性物質)の構造を安定化させることが可能な濃度であれば、特に限定されるものではなく、用いるカイラル剤の種類、表示素子の構成、または設計等に応じて適宜設定すればよいが、上記カイラル剤添加液晶材料の捩れ量、すなわち捩れのピッチ(カイラルピッチ)が、可視光波長領域か、もしくは可視光波長以下となるように設定されていることが、低電圧駆動化、高透過率化を図る上で好ましい。

[0271]

上記カイラルピッチが可視光波長領域か、もしくは、可視光波長以下であると、上記媒質11中に電圧印加によって生じる、カイラル剤の自発的捩れ方向に起因した一方向の捩れによって、入射した光に旋光性が生じ、効率良く光を取り出すことが可能となる。この結果、低い電圧で最大透過率を得ることができ、駆動電圧が低く、かつ、光の利用効率に優れた表示素子20を実現することができる。カイラル剤添加液晶のような光学活性物質で偏光面回転現象を顕在化させるには、一方向の掌性のカイラルピッチが、上記条件を満たしていることが望ましい。

[0272]

そして、このためには、例えば、上記カイラル剤添加液晶材料における上記カイラル剤の含有量、すなわち、上記液晶性媒質(好適には前記ネガ型液晶性混合物)とカイラル剤との合計量における上記カイラル剤の割合(カイラル添加濃度)は、30重量%以上であることが好ましく、30重量%以上、80重量%以下の範囲内に設定されていることがより好ましい。

[0273]

上記液晶性媒質とカイラル剤との合計量における上記カイラル剤の割合が30重量%以上であると、上記媒質11中の液晶分子12に、カイラル剤が有する捩れ力(Helical twist power)を効果的に作用させて、上記液晶分子12・12間に、近接距離の相互作用(short-range-order)を及ぼすことができる。このため、上記したように上記液晶性媒質に対するカイラル剤の添加割合を制御することで、上記したようにカイラルピッチを、可視光波長領域か、もしくは可視光波長以下となるように制御することができる。しかも、上記の構成によれば、電圧無印加時には光学的等方性を有する上記媒質11に、電圧印加によって上記媒質11中の液晶分子12を、該液晶分子12の小集団(クラスタ)として応答させることができるので、従来、非常に狭い温度範囲でしか発現できなかった光学的異方性を、より広い温度範囲で発現させることができる。

[0274]

なお、カイラルピッチの下限値は、表示素子20の特性上、短ければ短い程、好ましい。但し、上記したように、上記媒質11として上記したカイラル剤添加液晶材料を使用する場合(つまり、カイラル剤を液晶性物質に添加する場合)、カイラル剤の添加量が多くなりすぎると、誘電性物質層3全体としての液晶性が低下するという問題が生じる。液晶性の欠如は、電圧印加時における光学的異方性の発生度合いの低下に繋がり、表示素子としての機能の低下を招く。したがって、表示素子としての機能を果たす上で、誘電性物質層3全体として少なくとも液晶性を呈していなければならないという要請から、上記カイラル添加濃度の上限値が決まり、本願本発明者等の解析によれば、その上限濃度は80重量%であることがわかった。

[0275]

なお、上記カイラル剤の濃度(カイラル濃度)の上限値(カイラルピッチで言うと下限値)が適用されるのは、上記のように、カイラル剤を液晶性媒質(液晶性物質)に添加す

る場合に限られ、カイラル剤のような添加物質を用いることなく、媒質11自体が既に一方向の掌性を有しているような媒質11においては、上記したカイラルピッチの下限値は適用されない。

[0276]

本実施の形態にかかる表示素子 20 において、媒質 11 として使用することができる物質は、ネマティック液晶相を示す液晶性媒質を含み、かつ、電界無印加時に光学的等方性を示し、電界の印加により光学的異方性を発現すると共に、上記ネマティック液晶相を示す液晶性媒質のネマティック相状態における $\Delta n \times |\Delta \epsilon|$ が前記した条件を満足するものであれば、例えば、カー効果を示す物質であっても、ポッケルス効果を示す物質であっても、その他の有極性分子等であってもよい。

[0277]

特に、電界の 2 次(2 乗)に比例して発現する屈折率の変化は、応答速度が速いという利点を有している。このため、電界の 2 次に比例して屈折率が変化する媒質 1 1、すなわち、カー効果を示す媒質 1 1 (液晶性媒質)を用いた誘電性物質層 3 は、電圧の印加によって液晶分子 1 2 の配向方向が変化し、1 つの分子内での電子の偏りを制御することにより、ランダムに配列した個々の液晶分子 1 2 が各々別個に回転して向きを変えることから、上記したように応答速度が非常に速いのみならず、上記媒質 1 1 を構成する各液晶分子 1 2 が無秩序に配列していることから、視角制限がない。よって、上記の構成によれば、高速応答性および広視野特性により優れた表示素子を実現することができる。また、この場合、駆動電圧を大幅に低減することが可能であり、その実用的価値は極めて高い。

[0278]

また、上記誘電性物質層 3 に、有極性分子を含有する媒質 1 1 が封入されていることで、電界印加によって上記有極性分子の分極が発現し、上記有極性分子の配向をさらに促進することができるので、より低い電圧で光学的異方性を発現させることができる。なお、このとき、上記一対の基板 1 3 · 1 4 間に前記配向補助材 L が形成されていることで、前記配向補助材 L によって上記有極性分子の配向をさらに促進することができ、より低い電圧で光学的異方性を発現させることができ、駆動電圧の低電圧化が実現される。

[0279]

なお、上記媒質11は、液晶性物質に限らず、電圧印加時または電圧無印加時に光の波 長以下の秩序構造(配向秩序)を有することが好ましい。秩序構造が光の波長以下であれ ば、光学的に等方性を示す。従って、電圧印加時または電圧無印加時に秩序構造が光の波 長以下となる媒質11を用いることにより、電圧無印加時と電圧印加時とにおける表示状態を確実に異ならせることができる。

[0280]

なお、本実施の形態では、配向補助材Lを形成する際に液晶相を発現させる方法として、低温にしてネマティック相を出現させたが、配向補助材Lを形成する際に液晶相を発現させる方法は、上記方法に限るものではない。例えば、低温にせずとも、通常表示には用いない高電圧、すなわち上記表示素子20の駆動電圧よりも大きい電圧を印加することによって、強制的に液晶分子12を配向させ、液晶相を発現させてもよい。すなわち、液晶相を発現させるためには、例えば、温度を調整する(典型的には低温にする)か、あるいは電界等の外場を与えればよい。なお、液晶相を発現させるために与える外場は、表示時の環境と異なる環境とするものであることが好ましい。

[0281]

また、本実施の形態では、上記表示素子 20 における基板 $1\cdot 2$ をガラス基板で構成したが、本発明はこれに限定されるものではない。また、本実施の形態では、上記表示素子 20 における基板 $13\cdot 14$ 間の間隔(d、セル厚)を $1\cdot 3\mu$ mとしたが、本発明はこれに限定されるものではなく、任意に設定すればよい。但し、低電圧駆動を念頭におくと、セル厚(d)は薄いほうが好ましいが、 1μ m未満まで狭セル化することは製造上、困難となるので、上記セル厚(d)は製造プロセスとの兼ね合いで決定される。また、本実施の形態では、電極 $4\cdot 5$ を 1 T 0 にて形成したが、本発明はこれに限定されるものでは

ページ: 38/

なく、少なくとも一方の電極が透明電極材料にて形成されていればよい。

[0282]

また、上記表示素子20においては、上記配向膜8・9として、ポリイミドからなる配向膜を用いたが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ポリアミック酸からなる配向膜を用いてもよい。あるいは、ポリビニルアルコール、シランカップリング剤、ポリビニルシンナメート等の材料(配向膜材料)からなる配向膜を用いてもよい。

[0283]

なお、上記配向膜材料としてポリアミック酸やポリビニルアルコールを用いる場合には、上記電極4・5が形成された基板1・2上に上記配向膜材料を塗布して配向膜8・9を形成した後に、ラビング処理もしくは光照射処理等の配向処理を施せばよい。また、上記配向膜材料としてシランカップリング剤を用いる場合には、LB膜(Langmuir Blodgett Film)のように引き上げ法で作成すればよい。また、上記配向膜材料としてポリビニルシンナメートを用いる場合には、上記電極4・5が形成された基板1・2上にポリビニルシンナメートを塗布した後、紫外線(UV)照射すればよい。

[0284]

また、本実施の形態では、上記配向処理方向として、主に、上記配向膜8・9に施す配向処理方向A・Bが互いに逆平行になる場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、両者の配向処理方向A・Bを平行かつ同じ方向(パラレル方向)としてもよく、あるいは、両者の配向処理方向が互いに異なる方向となるように配向処理してもよい。また、何れか一方にのみ配向処理を施してもよい。

[0285]

本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。

【産業上の利用可能性】

[0286]

本発明の表示装置は、テレビやモニター等の画像表示装置や、ワープロやパーソナルコンピュータ等のOA機器、あるいは、ビデオカメラ、デジタルカメラ、携帯電話等の情報端末等に備えられる画像表示装置に、広く適用することができる。

【図面の簡単な説明】

[0287]

【図1】本発明の実施の一形態にかかる液晶材料と比較用液晶材料とをそれぞれ透明平板電極セルに封入して測定した電圧 – 透過率特性から見積もった、透過率が最大となる電圧値(V_{1} 00(V))と、屈折率異方性 Δ_{1} 1 Δ_{2} 2 の絶対値との積(Δ_{1} 1 Δ_{2} 2 に関係を示すグラフである。

【図 2 】本発明の実施の一形態にかかる表示素子の概略構成を示す断面模式図である

- 【図3】本発明の実施の一形態にかかる表示素子を用いる表示装置の要部の概略構成 を示すブロック図である。
- 【図4】図3に示す表示装置に用いられる表示素子の周辺の概略構成を示す模式図である。
- 【図5】本発明の実施の一形態にかかる表示素子における、配向膜の配向処理方向と 、偏光板の吸収軸方向と、電界印加方向との関係を示す説明図である。
- 【図6】(a)は、図2に示す表示素子における電圧印加時の一液晶分子の配向状態を示す模式図であり、(b)は、(a)に示す、電圧印加時における一液晶分子の屈折率楕円体の形状を示す模式図である。
- 【図 7 】本発明の一実施形態にかかる表示素子の電圧-透過率特性を示すグラフである。
- 【図8】(a)は、本発明の一実施形態にかかる表示素子における、電圧無印加時の液晶分子の配向状態を示す断面模式図であり、(b)は、(a)に示す表示素子にお

ける、電圧印加時の液晶分子の配向状態を示す断面模式図である。

【図9】本発明の実施の一形態にかかる表示素子の他の概略構成を示す断面模式図である。

【図10】(a)・(b)は、本発明の実施の一形態にかかる表示素子のさらに他の 概略構成を示す断面模式図であり、(a)は、上記表示素子における、電圧無印加時の液晶分子の配向状態を模式的に示す断面模式図であり、(b)は、(a)に示す表示素子における、電圧印加時の液晶分子の配向状態を模式的に示す断面模式図である

【図11】本発明の実施の一形態にかかる表示素子のさらに他の概略構成を示す断面模式図である。

【図12】図11に示す表示素子における、配向膜の配向処理方向と、偏光板の吸収 軸方向と、電界印加方向との関係を示す説明図である。

【図13】本発明の実施の一形態にかかる表示素子のさらに他の概略構成を示す断面模式図である。

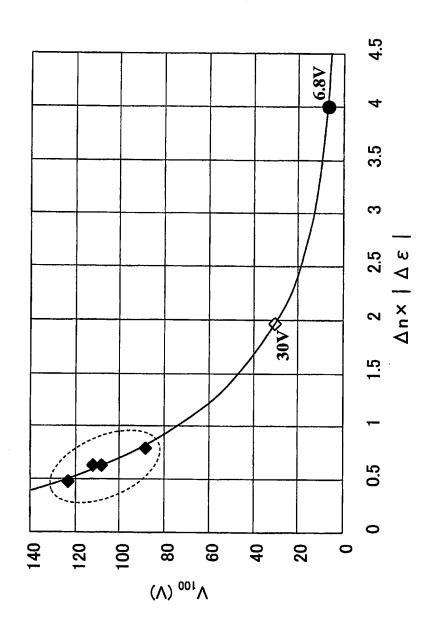
【図14】図13に示す表示素子における、偏光板の吸収軸方向と、電界印加方向との関係を示す説明図である。

【符号の説明】

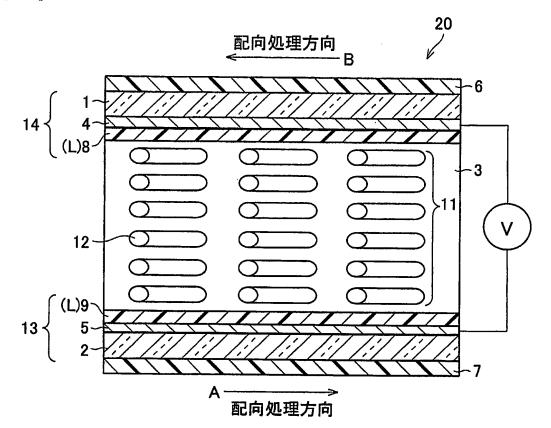
- [0288]
- 1 基板
- 2 基板
- 3 誘電性物質層
- 4 電極(電圧印加手段)
- 5 電極(電圧印加手段)
- 6 偏光板
- 6 a 吸収軸
- 7 偏光板
- 7 a 吸収軸
- 8 配向膜(配向補助材)
- 9 配向膜(配向補助材)
- 10 画素
- 11 媒質
- 12 液晶分子
- 13 基板
- 14 基板
- 15 高分子鎖(配向補助材)
- 16 微小細孔フィルム (配向補助材)
- 16a 微小細孔
- 17 クラスタ
- 20 表示素子
- 100 表示装置
 - A 配向処理方向
 - B 配向処理方向
 - C 電界方向
 - L 配向補助材



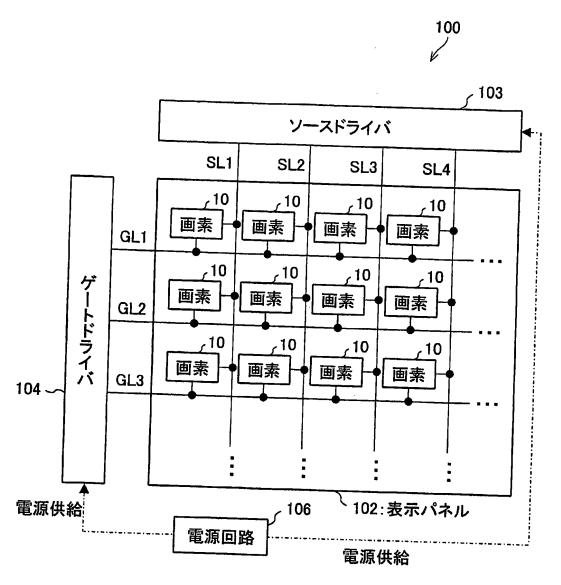
【書類名】図面 【図1】



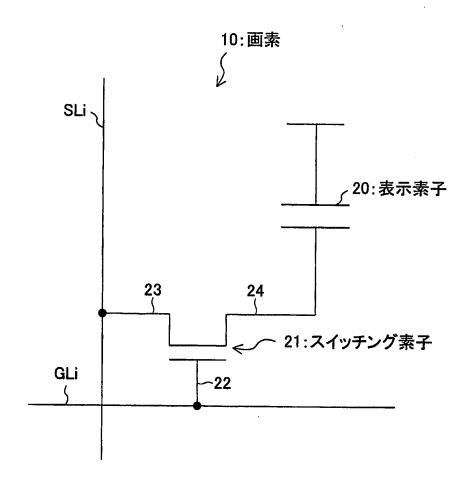
【図2】

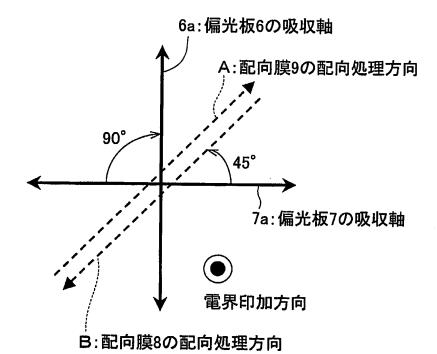


【図3】



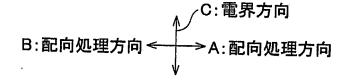
【図4】



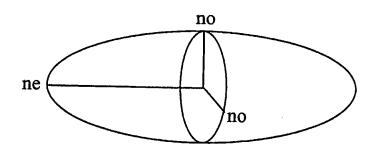


【図6】

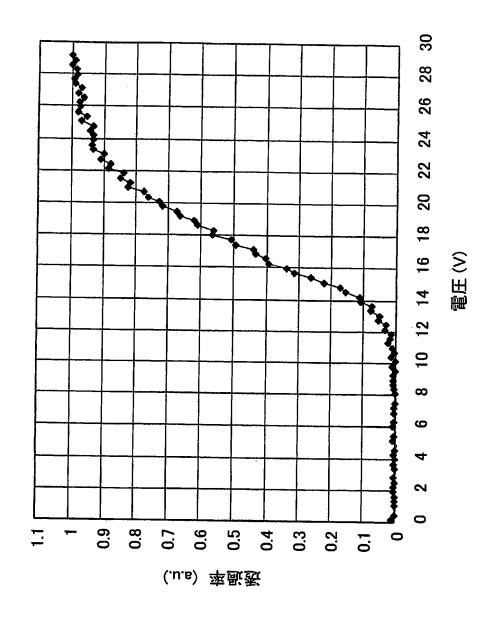




(b)

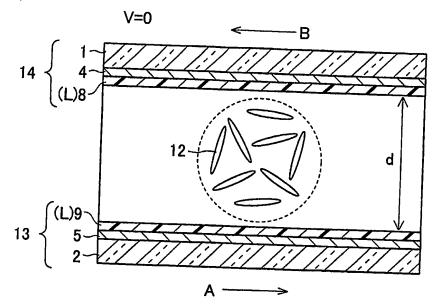


【図7】

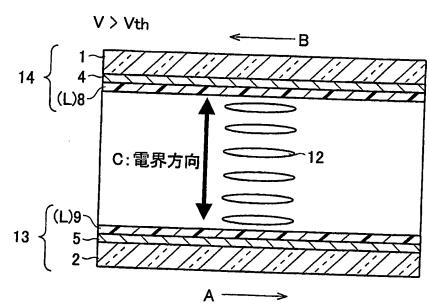


【図8】

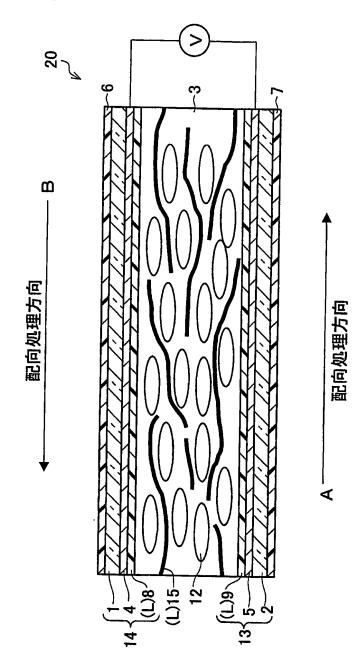
(a)



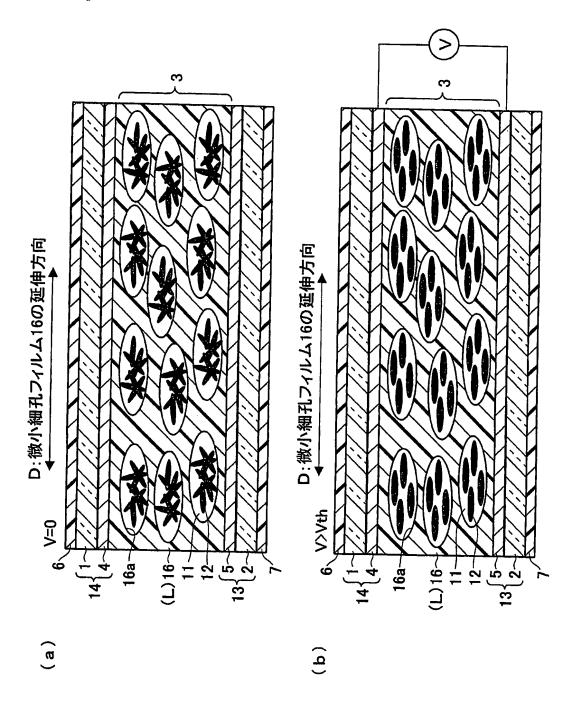
(b)



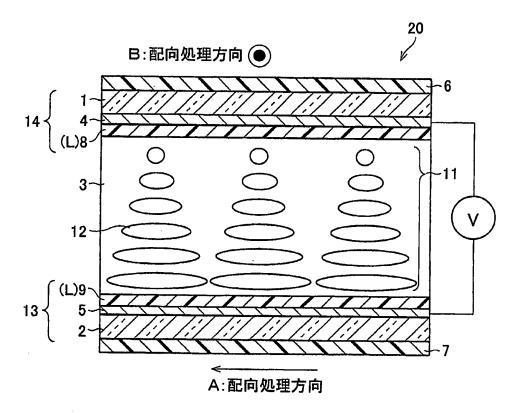
【図9】



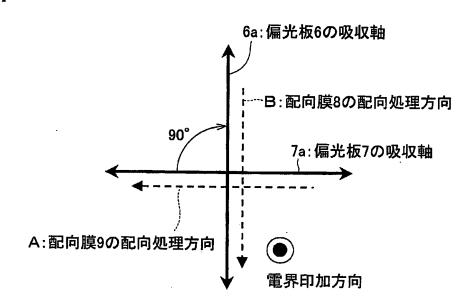
[図10]



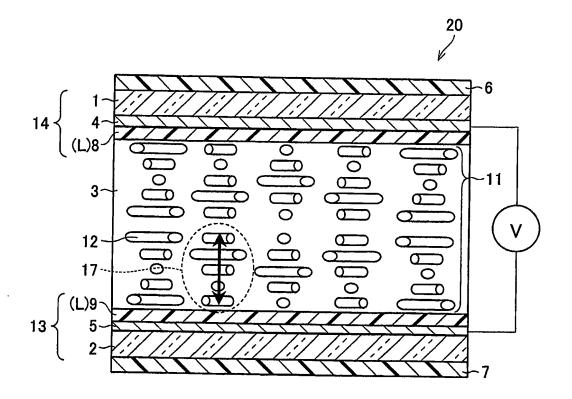




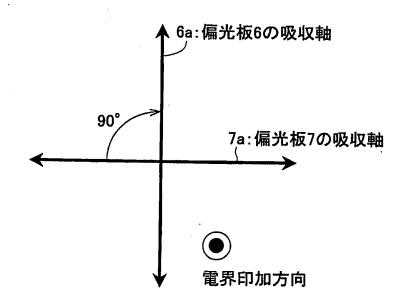
【図12】



【図13】



【図14】



ページ: 1/E

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 応答速度が速く、駆動電圧が低く、かつ、広い温度範囲で駆動することができる表示素子並びに表示装置を提供する。

【解決手段】 対向する一対の基板における互いの対向面に、上記一対の基板に挟持された誘電性物質層に、上記一対の基板の基板面法線方向に電界を発生させるための電極を形成する。上記誘電性物質層は、ネマティック液晶相を示す液晶性媒質を含み、かつ、電界無印加時に光学的等方性を示し、電界の印加により光学的異方性を発現すると共に、上記ネマティック液晶相を示す液晶性媒質のネマティック相状態における、 $550\,\mathrm{nm}$ での屈折率異方性を $\Delta\,\mathrm{n}$ とし、 $1\,\mathrm{k}\,\mathrm{H}\,z$ での誘電率異方性の絶対値を $|\Delta\,\epsilon|$ とすると、 $\Delta\,\mathrm{n}\,\times|$ $\Delta\,\epsilon|$ が1.9以上である。

【選択図】 図1

特願2004-253609

出願人履歴情報

識別番号

[000005049]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

氏 名

シャープ株式会社